(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 21 juin 2001 (21.06.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 01/44191 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷:
 C07D 211/58, 409/14, 417/14, 401/14,
 405/14, 401/12, A61P 5/00, A61K 31/445
- 405/14, 401/12, A61P 5/00, A61K 31/445
- (22) Date de dépôt international:

(21) Numéro de la demande internationale:

13 décembre 2000 (13.12.2000)

(25) Langue de dépôt:

français

PCT/FR00/03497

(26) Langue de publication:

français

- (30) Données relatives à la priorité: 99/15724 14 décembre 1999 (14.12.1999) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SOCI-ETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'AP-PLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.) [FR/FR]; 51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 Paris (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): THURIEAU, Christophe [FR/FR]; 84, avenue Kléber, F-75016 Paris (FR). GONZALEZ, Jérôme [FR/FR]; 6, rue du Mont-Blanc, F-74100 Annemasse (FR). MOINET, Christophe [FR/FR]; 148, rue d'Aulnay, F-92290 Chatenay Malabry (FR).

- (74) Mandataire: BOURGOUIN, André; Beaufour IPSEN -S.C.R.A.S., Direction de la Propriété Industrielle, 42, rue du Docteur Blanche, F-75016 Paris (FR).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- Avec rapport de recherche internationale.
- Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont recues.

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: 4-AMINOPIPERIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE AS MEDICINE

(1)

(54) Titre: DERIVES DE 4-AMINOPIPERIDINE ET LEUR UTILISATION EN TANT QUE MEDICAMENT

- (57) Abstract: The invention concerns novel 4-aminopiperidine derivatives of formula (I) wherein: R_1 , R_2 and R_3 represent various variable groups, their preparation methods by parallel synthesis processes in liquid and solid phase. Said products have good affinity with certain sub-types of somatostatin receptors, and they are particularly useful for treating pathological conditions or diseases wherein one (or several) somatostatin receptor(s) is/are involved.
- (57) Abrégé: La présente demande a pour objet de nouveaux dérivés de 4-aminopipéridines de formule (I) dans laquelle R_1 , R_2 et R_3 représentent divers

groupes variables, leurs procédés de préparation par des méthodes de synthèse en parallèle en phase liquide et solide. Ces produits ayant une bonne affinité avec certains sous-types de récepteurs de la somatostatine, ils sont particulièrement intéressants pour traiter les états pathologiques ou les maladies dans lesquels un (ou plusieurs) des récepteurs de la somatostatine est (sont) impliqué(s).

Dérivés de 4-aminopipéridine et leur utilisation en tant que médicament

La présente demande a pour objet de nouveaux dérivés de 4-aminopipéridines et leurs procédés de préparation par des méthodes de synthèse en parallèle en phase liquide et solide. Ces produits ayant une bonne affinité avec certains sous-types de récepteurs de la somatostatine, ils sont particulièrement intéressants pour traiter les états pathologiques ou les maladies dans lesquels un (ou plusieurs) des récepteurs de la somatostatine est (sont) impliqué(s).

La somatostatine (SST) est un tétradécapeptide cyclique qui a été isolé pour la première fois de l'hypothalamus en tant que substance inhibitrice de l'hormone de croissance (Brazeau P. et al., Science 1973, 179, 77-79). Elle intervient également en tant que neurotransmetteur dans le cerveau (Reisine T. et al., Neuroscience 1995, 67, 777-790; Reisine et al., Endocrinology 1995, 16, 427-442). Le clonage moléculaire a permis de montrer que la bioactivité de la somatostatine dépend directement d'une famille de cinq récepteurs liés à la membrane.

10

15

20

25

30

L'hétérogénéité des fonctions biologiques de la somatostatine a conduit à des études pour essayer d'identifier les relations structure-activité des analogues peptidiques sur les récepteurs de la somatostatine, ce qui a amené la découverte de 5 sous-types de récepteurs (Yamada et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 89, 251-255, 1992; Raynor, K. et al. Mol. Pharmacol., 44, 385-392, 1993). Les rôles fonctionnels de ces récepteurs sont actuellement activement étudiés. Les affinités avec les différents sous-types de récepteurs de la somatostatine ont été associés au traitement des désordres / maladies suivants. L'activation des sous-types 2 et 5 a été associée à la suppression de l'hormone de croissance (GH) et plus particulièrement à celle des adénomes sécrétant GH (acromégalie) et de ceux sécrétant l'hormone TSH. L'activation du sous-type 2 mais pas du sous-type 5 a été associée au traitement des adénomes sécrétant la prolactine. D'autres indications associées avec l'activation des sous-types de récepteurs de la somatostatine sont la resténose, l'inhibition de la sécrétion d'insuline et/ou de glucagon et en particulier le diabète mellitus, l'hyperlipidémie, l'insensiblité à l'insuline, le Syndrome X, l'angiopathie, la rétinopathie proliférative, le phénomène de Dawn et la néphropathie ; l'inhibition de la sécrétion d'acide gastrique et en particulier les ulcères peptiques, les fistules entérocutanées et pancréaticocutanées, le syndrome du colon irritable, le syndrome de Dumping, le syndrome des diarrhées aqueuses, les diarrhées reliées au SIDA, les diarrhées induites par la chimiothérapie, la pancréatite aiguë ou chronique et les

- 2 -

tumeurs gastrointestinales sécrétrices ; le traitement du cancer comme les hépatomes ; l'inhibition de l'angiogénèse, le traitement des désordres inflammatoires comme l'arthrite ; le rejet chronique des allogreffes ; l'angioplastie ; la prévention des saignements des vaisseaux greffés et des saignements gastrointestinaux. Les agonistes de la somatostatine peuvent aussi être utilisés pour diminuer le poids d'un patient.

10

20

25

30

35

Parmi les désordres pathologiques associés à la somatostatine (Moreau J.P. et al., Life Sciences, 1987, 40, 419; Harris A.G. et al., The European Journal of Medicine. 1993, 2, 97-105), on peut donc citer par exemple : l'acromégalie, les adénomes hypophysaires, la maladie de Cushing, les gonadotrophinomes et les prolactinomes, les effets secondaires cataboliques des glucocorticoïdes, diabète la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique, insulinodépendant, l'hyperthyroïdie, le gigantisme, les tumeurs gastroentéropancréatiques endocriniennes dont le syndrome carcinoïde, le VIPome, l'insulinome, la nésidioblastose, l'hyperinsulinémie, le glucagonome, le gastrinome et le syndrome de Zollinger-Ellison, le GRFome ainsi que le saignement aigu des varices œsophagiennes, le reflux gastroœsophagien, le reflux gastroduodénal, la pancréatite, les fistules entérocutanées et pancréatiques mais aussi les diarrhées, les diarrhées réfractaires du syndrome d'immunodépression acquise, la diarrhée chronique sécrétoire, la diarrhée associée avec le syndrome de l'intestin irrité, les troubles liés au peptide libérateur de gastrine, les pathologies secondaires aux greffes intestinales, l'hypertension portale ainsi que les hémorragies des varices chez des malades avec cirrhose, l'hémorragie gastro-intestinale, l'hémorragie de l'ulcère gastroduodénale, la maladie de Crohn, les scléroses systémiques, le dumping syndrome, le syndrome du petit intestin, l'hypotension, la sclérodermie et le carcinome thyroïdien médullaire, les maladies liées à l'hyperprolifération cellulaire comme les cancers et plus particulièrement le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer thyroïdien ainsi que le cancer pancréatique et le cancer colorectal, les fibroses et plus particulièrement la fibrose du rein, la fibrose du foie, la fibrose du poumon, la fibrose de la peau, également la fibrose du système nerveux central ainsi que celle du nez et la fibrose induite par la chimiothérapie, et d'autres domaines thérapeutiques comme, par exemple, les céphalées y compris les céphalées associées aux tumeurs hypophysaires, les douleurs, les accès de panique, la chimiothérapie, la cicatrisation des plaies, l'insuffisance rénale résultant d'un retard de croissance, l'obésité et retard de croissance lié à l'obésité, le retard de croissance utérin, la dysplasie du squelette, le syndrome de Noonan, le syndrome d'apnée du sommeil, la maladie de Graves, la

10

15

25

maladie polykystique des ovaires, les pseudokystes pancréatiques et ascites, la leucémie, le méningiome, la cachexie cancéreuse, l'inhibition des H pylori, le psoriasis ainsi que la maladie d'Alzheimer. On peut également citer l'ostéoporose.

Les déposants ont trouvé que les composés de formule générale décrits ci-après présentaient une affinité et une sélectivité pour les récepteurs de la somatostatine. Comme la somatostatine et ses analogues peptidiques ont souvent une mauvaise biodisponibilité par voie orale et une faible sélectivité (Robinson, C., Drugs of the Future, 1994, 19, 992; Reubi, J.C. et al., TIPS, 1995, 16, 110), lesdits composés, agonistes ou antagonistes non-peptidiques de la somatostatine, peuvent être avantageusement utilisés pour traiter les états pathologiques ou les maladies tels que présentés ci-dessus et dans lesquels un (ou plusieurs) des récepteurs de la somatostatine est (sont) impliqué(s). De manière préférentielle, lesdits composés peuvent être utilisés pour le traitement de l'acromégalie, des adénomes hypophysaires ou des tumeurs gastroentéropancréatiques endocriniennes dont le syndrome carcinoïde.

La présente invention a donc pour objet des composés de formule générale

$$R_3$$
 R_1 R_2 R_2

sous forme racémique, d'énantiomère ou toutes combinaisons de ces formes, dans laquelle :

 R_1 représente un radical (C_1-C_{16}) alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, $-(CH_2)_m-Y-Z_{11}$ ou $-(CH_2)_m-Z_{12}$ dans lequel

 Z_{11} représente un (C_1-C_6) alkyle ou aryle éventuellement substitué, Z_{12} représente cyano, cyclohexényle, bis-phényle, (C_3-C_7) cycloalkyle, (C_3-C_7) hétérocycloalkyle éventuellement substitué, aryle éventuellement substitué ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou bien Z₁₂ représente un radical de formule

-4-

ou bien R₁ représente un radical de formule

R₂ représente un radical de formule -C(Y)NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃;

R₃ représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle éventuellement substitué, alkényle, alkynyle, aralkyle éventuellement susbtitué, hétéroarylalkyle éventuellement substitué, ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, -(CH₂)_n-C(O)X₂, SO₂X₃ ou

X₁ représente un radical (C₁-C₁₅)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, $-(CH_2)_m-Y-Z_{21}$ ou $-(CH_2)_pZ_{22}$ dans lequel

Z₂₁ représente un (C₁-C₆)alkyle

10

Z₂₂ représente cyclohexényle, indanyle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C3-C7)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou Z₂₂ représente un radical de formule

X₂ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), alkynyle, ou un radical de formule -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₃ représente un (C₁-C₆)alkyle ou aryle éventuellement substitué;

 Z_{24} représente alkyle, cyclohexényle, bis-phényle, (C_3-C_7) cycloalkyle éventuellement substitué, (C_3-C_7) hétérocycloalkyle, cyano, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, ou Z_{24} représente un radical de formule

$$\int_{0}^{0} [CH_{2}]_{r}$$

$$r = 1,2 \text{ ou } 3$$

ou bien X2 représente un radical représenté ci-dessous :

5

10

où le groupe protecteur (GP) représente H ou le tert-butyloxycarbonyle;

 X_3 représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF₃, ou -(CH₂)_pZ₂₅ dans lequel

 Z_{25} représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, ou bien X_3 représente un radical de formule

identiques ou différents;

5

Y représente un atome d'oxygène ou de soufre ;

10 . W représente un atome d'oxygène, de soufre ou SO2;

U représente une liaison covalente ou l'atome d'oxygène;

n est un entier de 0 à 4;

m est un entier de 1 à 6;

p est un entier de 0 à 6;

15 q est un entier de 0 à 2,

ou leurs sels d'addition avec les acides minéraux ou organiques pharmaceutiquement acceptables, à l'exclusion des composés de formule générale I dans laquelle avec R₁ représente le radical alkyle, alkényle ou benzyle, R₂ benzyloxy éventuellement substitué et R₃ aralkyle.

- L'invention a plus particulièrement pour objet les produits de formule générale I telle que définie ci-dessus, caractérisée en ce que
 - i) le ou les substituant(s) que peuvent porter les radicaux aryle que représentent Z_{11} et Z_{12} et hétéroaryle que représente Z_{12} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, -CF₃, -OCF₃, phényle, phénoxy, aminosulfonyle;

10

15

20

25

30

- ii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétérocycloalkyle que représente Z_{12} sont choisis indépendamment parmi les radicaux oxy et alkyle;
- iii) le ou les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z₂₂ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkényle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, aminosulfonyle, pipéridinosulfonyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle, phénoxy, phénylthio, benzyloxy, le radical phényle pouvant être substitué;
- iv) le ou les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle que représentent Z₂₃ et Z₂₄, cycloalkyle et hétéroaryle que représente Z₂₄ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, nitro, cyano, azido, hydroxy, -C(O)O-alkyle, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, mono- ou di-alkylamino, amino, aminoalkyle, pyrrolyle, pyrrolydinyle ou bien les radicaux phényle, phénoxy, phénylthio, benzyle, benzyloxy dont le radical aryle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle, CF₃ ou halo;
- v) le ou les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z_{25} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF_3 , OCF_3 , nitro, cyano, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, amino, mono- et di-alkylamino, phényle, pyridino;
- vi) le substituant que peut porter le radical alkyle que représente R₃ est le radical cyano.

vii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical aralkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, SCHF₂, nitro, cyano, -C(O)O-alkyle, alkylsulfonyle, thiadiazolyle, ou bien les radicaux phényle et phénoxy dont le radical phényle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo.

viii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétéroarylalkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo ou nitro.

Dans les définitions indiquées ci-dessus, l'expression halo représente le radical fluoro, chloro, bromo ou iodo, de préférence chloro, fluoro ou bromo. L'expression alkyle (lorsqu'il n'est pas donné plus de précision), représente de préférence un radical alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, tels que les radicaux méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle, isobutyle, sec-butyle et tert-butyle, pentyle ou amyle, isopentyle, neopentyle, hexyle ou isohexyle. Parmi les radicaux alkyle contenant de 1 à 15 atomes de carbone, on peut citer les alkyles tels que définis ci-dessus mais également les radicaux heptyle, octyle, nonyle, décyle, dodécyle, tridécyle ou pentadécyle.

10

15

20

25

Par alkényle, lorsqu'il n'est pas donné plus de précision, on entend un radical alkyle linéaire ou ramifié comptant de 1 à 6 atomes de carbone et présentant au moins une insaturation (double liaison), comme par exemple vinyle, allyle, propényle, butènyle ou pentènyle. Par alkynyle, lorsqu'il n'est pas donné plus de précision, on entend un radical alkyle linéaire ou ramifié comptant de 1 à 6 atomes de carbone et présentant au moins une double insaturation (triple liaison) comme par exemple un radical éthynyle, propargyle, butynyle ou pentynyle.

Le terme cycloalkyle désigne un système monocyclique carboné comprenant de 3 à 7 atomes de carbone, et de préférence les cycles cyclopropyle, cyclobutyle, cyclopentyle ou cyclohexyle. L'expression hétérocycloalkyle désigne un cycloalkyle saturé contenant de 2 à 7 atomes de carbones et au moins un hétéroatome. Ce radical peut contenir plusieurs hétéroatomes identiques ou différents. De préférence, les hétéroatomes sont choisis parmi l'oxygène, le soufre ou l'azote. Comme exemples d'hétérocycloalkyle, on peut citer le cycle pyrrolidine, pyrrolidinone, imidazolidine, pyrrazolidine, isothiazolidine, thiazolidine, isoxazolidine, pipéridine, pipérazine ou morpholine.

Les radicaux alkoxy peuvent correspondre aux radicaux alkyle indiqués ci-dessus comme par exemple les radicaux méthoxy, éthoxy, propyloxy ou isopropyloxy mais

5

10

20

25

30

également butoxy linéaire, secondaire ou tertiaire, pentyloxy. Le terme alkylthio inférieur désigne de préférence les radicaux dans lesquels le radical alkyle est tel que défini ci-dessus comme par exemple méthylthio, éthylthio. Le terme alkylsulfonyle désigne de préférence les radicaux dans lesquels le radical alkyle est tel que défini ci-dessus.

L'expression aryle représente un radical aromatique, constitué d'un cycle ou de cycles condensés, comme par exemple le radical phényle ou naphtyle. L'expression hétéroaryle désigne un radical aromatique, constitué d'un cycle ou de cycles condensés, avec au moins un cycle contenant un ou plusieurs hétéroatomes identiques ou différents choisis parmi le soufre, l'azote ou l'oxygène. Comme exemple de radical hétéroaryle, on peut citer les radicaux thiényle, furyle, pyrrolyle, imidazolyle, pyrazolyle, isothiazolyle, thiazolyle, isoxazolyle, oxazolyle, triazolyle, pyridyle, pyrazinyle, pyrimidyle, quinolyle, isoquinolyle, quinoxalinyle, benzothiényle, benzofuryle, indolyle, benzoxadiazoyle.

Les termes mono- et di-alkylamino désignent de préférence les radicaux dans lesquels les radicaux alkyle sont tels que définis ci-dessus, comme par exemple méthylamino, éthylamino, diméthylamino, diéthylamino ou (méthyl)(éthyl)amino.

Le symbole -> * correspond au point de rattachement du radical. Lorsque le site de rattachement n'est pas précisé sur le radical, cela signifie que le rattachement s'effectue sur un des sites disponibles de ce radical pour un tel rattachement.

La présente invention a plus particulièrement pour objet des composés de formule générale I telle que définie ci-dessus dans laquelle :

 R_1 représente un radical (C_1 - C_6)alkyle linéaire ou ramifié, le radical -(CH_2)_m-Y- Z_{11} ou -(CH_2)_m- Z_{12} dans lequel

 Z_{11} représente un (C_1-C_6) alkyle,

Z₁₂ représente bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle éventuellement substitué, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy,

ou bien Z₁₂ représente

- 10 -

Y représente l'atome d'oxygène,

ou bien R₁ représente un radical de formule

5

10

15

20

25

R₂ représente un radical de formule -C(Y)NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

X₁ représente un radical (C₁-C₁₅)alkyle linéaire ou ramifié, ou-(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

représente cyclohexényle, bis-phényle, (C3-C7)cycloalkyle, Z_{22} (C3-C7)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle, ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

$$\bigcirc$$

X₂ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkynyle, -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

W représente SO₂,

U représente une liaison covalente,

Z₂₃ représente un radical aryle;

 Z_{24} représente cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF3, -OCF3, SCF3, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino

ou Z₂₄ représente un radical de formule

- 11 -

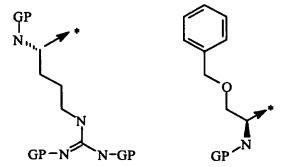
ou bien X2 représente

5

10

15

20



 X_3 représente un radical $-(CH_2)_pZ_{25}$ dans lequel Z_{25} représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmi alkoxy et CF_3 ,

 R_3 représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle, hétéroarylalkyle éventuellement substitué ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 dans laquelle

X₁ représente un radical -(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

Z₂₂ représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy;

 X_2 représente le radical vinyle substitué par un phényle, le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou $-(CH_2)_p$ -U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, bis-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, hydroxy, CF₃, nitro, amino, mono- et di-alkylamino, pyrrolyle,

- 12 -

ou bien X2 représente un radical de formule

X₃ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF₃, ou -(CH₂)_pZ₂₅ dans lequel

Z₂₅ représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF3, nitro, -NH-C(O)-alkyle, monoet di-alkylamino.

De manière préférentielle, R₁ représente un radical (C₁-C₆)alkyle linéaire ou ramifié, 10 le radical -(CH₂)_m-Y-Z₁₁ ou -(CH₂)_m-Z₁₂ dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle,

5

15

Z₁₂ représente naphtyle, morpholino, bis-phényle, pyrrolidinyle substitué par le radical oxy, ou bien les radicaux phényle, pipérazinyle, pyridinyle et indolyle qui sont éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux bromo, fluoro, chloro, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃;

ou bien Z₁₂ représente

Y représente l'atome d'oxygène, 20

5

10

15

20

25

ou bien R₁ représente un radical de formule ci-dessous :

De manière préférentielle, R_2 représente un radical de formule $-C(Y)NHX_1$, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 dans laquelle

 X_1 représente un radical (C_1-C_{10}) alkyle linéaire ou ramifié, ou $-(CH_2)_pZ_{22}$ dans lequel

Z₂₂ représente cyclohexyle, cyclohexényle, bis-phényle, morpholino, pipéridino, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou phényle, naphtyle ou furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle ou phényle, ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

X₂ représente un radical alkyle, alkynyle, -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_pZ₂₄ dans lequel

W représente SO₂;

Z₂₃ représente le radical phényle;

Z₂₄ représente cyclohexényle, *bis*-phényle, cyclohexyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou phényle, naphtyle, benzothiényle, thiényle ou indolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃, SCF₃, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino, ou

Z₂₄ représente un radical de formule

ou bien X2 représente

5

10

15

20

 X_3 représente un radical $-(CH_2)_pZ_{25}$ dans lequel Z_{25} représente le radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmie alkoxy et CF_3 ,

De manière préférentielle, R₃ représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle ou furyl-méthyl susbtitué par un ou plusieurs radicaux nitro, ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

X₁ représente un radical –(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

Z₂₂ représente le radical phényle ou naphtyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy,

X₂ représente le radical vinyle substitué par un radical phényle lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, cyclohexyle, tétrahydrofuryle, bis-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou phényle, indolyle, thiényle, pyridinyle, benzothiényle et furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, amino, mono- et di-alkylamino, nitro, hydroxy, pyrrolyle

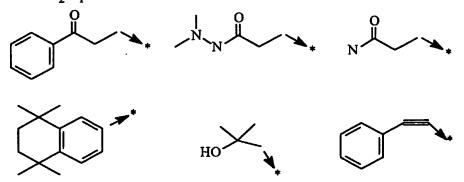
5

10

15

20

ou bien X2 représente un radical de formule



 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical phényle, CF_3 , ou –(CH_2)_p Z_{25} dans lequel

Z₂₅ représente un radical phényle, napthyle, thiényle, pyrazolyle ou thiazolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, -NH-C(O)-alkyle, mono- et di-alkylamino;

De manière très préférentielle, R_1 représente le radical $-(CH_2)_m Z_{12}$ dans lequel m=2 et Z_{12} représente bis-phényle ou bien le radical indolyle substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux alkyle et alkoxy.

De manière très préférentielle, R_2 représente les radicaux de formule $-C(Y)NHX_1$ et $-C(O)X_2$ dans laquelle

Y représente S;

X₁ représente un radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux azido,

 X_2 représente –(CH₂)_p Z_{24} dans lequel

p est égal à 1, 2 ou 3,

Z₂₄ représente cyclohexyle, ou phényle ou benzothiényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo ou -CF₃.

De manière très préférentielle, R₃ représente l'atome d'hydrogène ou le radical méthyle.

Les composés selon l'invention peuvent être préparés en phase solide ou liquide.

- 16 -

A) Synthèses en phase liquide via la pipéridone N-substituée

A1) Amination réductrice

5

10

15

20

25

Elle s'effectue selon l'étape suivante :

dans laquelle R représente méthyle ou Boc et R₁ a la signification indiquée ci-dessus.

La procédure générale est la suivante : l'amination réductrice (Abdel-Magid, A.F.; Maryanoff, C.A.; Carson, K.G. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 5595-5598; Abdel-Magid, A.F.; Carson, K.G.; Harris, B.D.; Maryanoff, C.A.; Shah, R.D., J. Org. Chem. 1996, 61, 3849-3862) de la pipéridone N-substituée est réalisée dans des solvants anhydres chlorés tel que le dichloroéthane en présence d'une amine primaire (1,1 à 1,5 éq.), d'un agent réducteur tel que le triacétoxyborohydrure de sodium (1,1 à 1,5 éq.) et d'acide acétique (10 % en masse relatif à la pipéridone N-substituée). Le mélange réactionnel est agité pendant 1 à 4 heures à température ambiante. Dans certains cas, une solution de soude (0.1 M) est ajoutée et le mélange agité pendant 20 à 90 minutes. Sinon, le mélange réactionnel est lavé avec une solution saturée de bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, séché sur sulfate de magnésium, filtré et concentré. Le produit désiré est purifié par chromatographie flash sur gel de silice.

<u>Préparation 1</u>: Carboxylate de *tert*-butyl 4-[(3,3-diphénylpropyl)amino]-1-pipéridine $(C_{25}H_{34}N_2O_2, M = 394,56)$

A 5 g (25 mmol) de N-Boc-pipéridone dans 100 ml de dichloroéthane sec est ajouté la 3,3-diphénylpropylamine (5,8 g, 27,5 mmol), le triacétoxyborohydrure de sodium (6,36 g, 30 mmol) et 0,5 ml d'acide acétique. La solution jaune trouble est agitée à température ambiante pendant 1 heure. 50 ml d'une solution de soude (0.1 M) sont

alors ajoutés et le mélange agité pendant 30 minutes. La phase organique est lavée avec une solution saturée de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium, séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée pour donner 10 g d'un solide jaune. Ce solide est purifié par chromatographie flash sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle (4/1, 3/1, 2/1 puis 1/1) puis à l'acétate d'éthyle pur. Les fractions sont concentrées sous vide pour donner 5,6 g (rdt = 57 %) d'un solide jaune pâle.

- 17 -

RMN 1 H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,27 (m, 8H); 7,16 (m, 2H); 4 (dd, J = 6,4 et 14Hz, 3H); 2,73 (m, 2H); 2,55 (m, 3H); 2,26 (q, J = 7,6Hz, 2H); 1,78 (d, J = 12Hz, 2H); 1,45 (s, 9H); 1,15 (qd, J = 4,4 et 12,8Hz, 2H). SM/CL: m/z = 395,2 (M+H).

Une série de 4-aminosubstitué-1-pipéridine est préparée selon cette procédure avec les autres groupes R₁ suivants :

A2) Fonctionnalisation des pipéridines

15 A2a) Synthèses d'urées et de thiourées

10

20

Les synthèses d'urées et de thiourées sont mises en œuvre selon la procédure décrite dans la littérature (Kaldor, S.W.; Siegel, M.G.; Fritz, J.E.; Dressman, B.A.; Hahn, P.J. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 7193-7196; Kaldor, S.W.; Fritz, J.E.; Tang, J.; McKinney, E.R. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1996, 6, 3041-3044; Booth, R.J.; Hodges, J.C. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 4882-4886; Flynn, D.L.; Crich, J.Z.; Devraj, R.V.; Hockerman, S.L.; Parlow, J.J.; South, M.S.; Woodard, S. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 4874-4881) suivant le schéma suivant:

- 18 -

dans laquelle R représente méthyle ou Boc et X1 et Y ont la signification indiquée ci-dessus. Il est à noter que dans le cas où R représente Boc, le produit ainsi obtenu est un produit final répondant à la formule I selon l'invention mais peut également être utilisé comme intermédiaire de synthèse.

5

10

15

La procédure générale est la suivante : l'isocyanate ou l'isothiocyanate (1,1 à 1,5 éq.) est ajouté à la 4-aminosubstitué-1-pipéridine dans des solvants aprotiques tels que le dichlorométhane, le tétrahydrofurane ou la diméthylformamide et le mélange est agité de 45 minutes à 18 heures à température ambiante. La résine aminométhyle (Novabiochem, 1,33 mmol/g, 0,2 à 1 éq.) est ajoutée et le mélange agité de 45 minutes à 18 heures. Dans certains cas, de la résine basique échangeuse d'ions telle que la IRA-68 (Gayo, L.M.; Suto, M.J. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 513-516) peut être ajoutée. Les résines sont filtrées et le filtrat concentré. D'autres purifications sur cartouche de gel de silice ou d'alumine basique (500 mg, Interchim) peuvent éventuellement être réalisées.

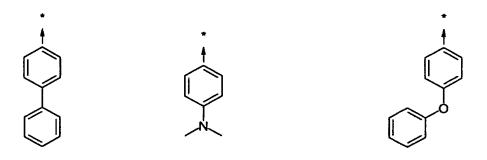
Exemple A2a: Carboxylate de tert-butyl-4-((3,3-diphénylpropyl) {[3-(trifluoro méthyl) anilino] carbonyl}amino)-1-pipéridine

A une solution de carboxylate de tert-butyl 4-[(3,3-diphénylpropyl)amino]-20 1-pipéridine (470 mg, 1,2 mmol) dans 5 ml de dichlorométhane est ajouté 246 mg (1.32 mmol) d'isocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle. La solution est agitée

45 minutes, et la résine aminométhyle (180 mg, 0,36 mmol) est ajoutée et la réaction remise sur l'agitateur orbital pendant 45 minutes. La résine est filtrée et lavée au dichlorométhane. Le filtrat est concentré *in vacuo* pour donner 610 mg (rdt = 87 %) d'une mousse blanche.

RMN ¹H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,71 (s, 1H); 7,57 (d, 1H); 7,43 (t, 1H); 7,26 (m, 10H); 7,15 (m, 1H); 4,1 (m, 3H); 3,97 (dd, J = 7,6 et 10Hz, 1H); 3,17 (m, 2H); 2,75 (m, 2H); 2,35 (m, 2H); 1,65 (d, J = 12Hz, 2H); 1,46 (s, 9H, groupe tbutyle); 1,39 (dd, J = 2,4 et 10,8Hz, 2H); 1,29 (s, 1H). SM/CL: m/z = 582 (M+H).

Pour les groupes R_1 tels qu'illustrés au point A1 ci-dessus, les groupes X_1 que l'on peut envisager pour la synthèse d'urées (Y = O) selon la procédure ci-dessus, sont les suivants:



- 21 -

Pour les groupes R_1 tels qu'illustrés au point A1 ci-dessus, les groupes X_1 que l'on peut envisager pour la synthèse de thiourées (Y = S) selon la procédure ci-dessus, sont les suivants :

WO 01/44191

- 25 -

PCT/FR00/03497

- 26 -

- 27 -

A2b) Synthèse d'amides à partir d'acides carboxyliques

10

Les synthèses d'amides à partir d'acides carboxyliques sont mises en œuvre selon le 5 schéma réactionnel suivant :

dans laquelle R représente méthyle ou Boc et X_2 a la signification indiquée ci-dessus. Il est à noter que dans le cas où R représente Boc, le produit ainsi obtenu est un produit final répondant à la formule I selon l'invention mais peut également être utilisé comme intermédiaire de synthèse.

- 28 -

La procédure générale est la suivante : l'acide carboxylique (1,1 à 2,5 éq.) dissout dans un solvant aprotique anhydre tel que le dichlorométhane, la diméthylformamide ou le tétrahydrofurane est activé avec du 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide greffé sur résine (P-EDC, Novabiochem, 2,33 mmol/g, 1,3 à 3 éq.) (Desai, M.C.; Stephens Stramiello, L.M. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 7685-7688). Ce mélange est agité 5 à 30 minutes à température ambiante. La 4-aminosubstitué-1-pipéridine prédissoute dans un solvant aprotique anhydre tel que le dichlorométhane, la diméthylformamide ou le tétrahydrofurane est alors ajouté et le mélange réactionnel agité à température ambiante 1 à 18 heures. Dans certains cas, de la résine basique échangeuse d'ions (IRA-68, SAX) est ajoutée et le mélange à nouveau agité à température ambiante 1 à 18 heures. Les résines sont filtrées sur fritté ou sur cartouche de résine basique échangeuse d'ions (IRA-68, SAX) ou sur cartouche d'alumine basique (500 mg, Interchim).

10

15

20

Exemple A2b: Carboxylate de tert-butyl 4-{(3,4-diméthoxyphénéthyl)[2-(1H-indol-3-yl)acétyl]amino}-1-pipéridine (C₃₅H₄₁N₃O₃, M = 551,74)

512 mg (1,12 mmol, 1,4 éq.) de résine P-EDC est prégonflée dans le dichlorométhane. L'acide 2-(1*H*-indol-3-yl)acétique (153 mg, 0,875 mmol, 1,1 éq.) est ajouté et le mélange agité 10 minutes. Le carboxylate de *tert*-butyl 4-[(3,3-diphénylpropyl)amino]-1-pipéridine (292 mg, 0,8 mmol) dans le tétrahydrofurane est ajouté et la réaction agitée toute la nuit. 2 spatules de résine basique échangeuse d'ions IRA-68 sont ajoutées et la réaction agitée à nouveau toute la nuit. Les résines sont filtrées et le filtrat est concentré sous vide pour donner 250 mg (rdt = 86 %) d'une mousse jaune pâle.

RMN ¹H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,63 (d, J = 8Hz, 1H); 7,44 (d, J = 8Hz, 1H); 7,36 (d, J = 8Hz, 1H); 7,26 (d, J = 8Hz, 1H); 7,2 (m, 6H); 7,13 (m, 3H); 7,1 (m, 2H); 6,68 (s, 1H); 4-3,75 (m, 4H); 3,65 (s, 1H); 3,2 (m, 1H); 3 (m, 1H); 2,75 (m, 4H); 3,65 (

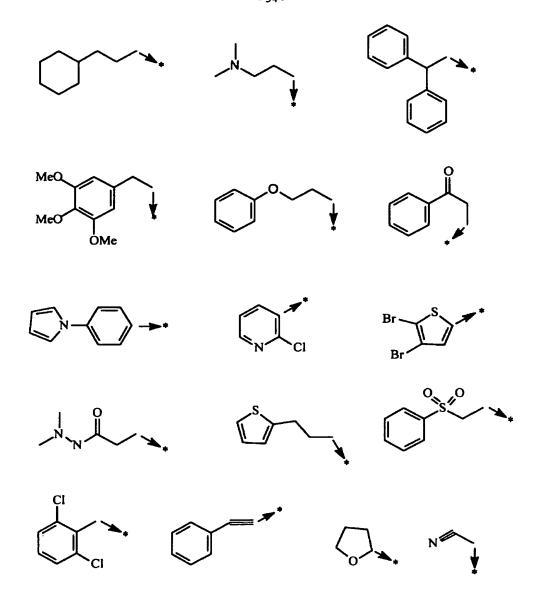
- 29 -

WO 01/44191

PCT/FR00/03497

1H); 2,26 (m, 3H); 1,6 (m, 2H); 1,44 (s, 9H); 1,13 (m, 2H). SM/CL: m/z = 552,4 (M+H).

Une série d'amides a été synthétisée selon cette procédure. Les radicaux X_2 que l'on peut envisager sont les suivants :



- 35 -

$$O_2N$$
 O_2N
 O_2N

où le groupe protecteur (GP) représente H ou tert-butyloxycarbonyle.

A3) Synthèses de pipéridines 4-aminodisubstituées

La synthèse des pipéridines 4-aminodisubstituées selon l'invention, peut s'effectuer par traitement acide des composés N-Boc précédemment décrits, suivant le schéma 5 réactionnel suivant :

- 36 -

Procédure générale : deux méthodes ont été utilisées pour effectuer la déprotection en milieu acides des urées, thiourées et amides précédemment décrits. La première consiste à dissoudre le composé dans du dichlorométhane et additionner l'acide trifluoroacétique (5 à 20 éq.) tandis que dans la seconde une solution d'acide chlorhydrique dilué dans des solvants tels que l'acétate d'éthyle, le dioxane ou le diéthyléther (5 à 20 éq.) est utilisée. La réaction est agitée 1 à 4 heures à température ambiante. Dans certains cas, du dichlorométhane est ajouté et la phase organique est lavée avec une solution saturée de bicarbonate de sodium, séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée sous vide pour isoler la base libre.

10

Exemple A3: Urée de N-(3,3-diphénylpropyl)-N-(4-pipéridinyl)-N'-[3-(trifluoro méthyl)phényl] ($C_{28}H_{30}F_3N_3O$, M = 481,57)

4-((3,3-diphénylpropyl) solution de carboxylate de tert-butyl 15 {[3-(trifluorométhyl)anilino]carbonyl}amino)-1-pipéridine (600 mg, 1,04 mmol) 5

15

dans le dichlorométhane est ajouté 1,6 ml (21 mmol, 20 éq.) d'acide trifluoroacétique. La réaction est agitée 90 minutes puis concentrée. Du dichlorométhane est ajouté et la phase organique est lavée avec une solution saturée de bicarbonate de sodium, séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée sous vide pour isoler 490 mg (rdt = 98 %) d'une mousse blanche.

RMN ¹H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,7 (s, 1H); 7,55 (d, 1H); 7,44 (t, 1H); 7,28 (m, 9H); 7,18 (m, 2H); 4,05 (m, 2H); 3,26 (m, 2H); 3,11 (d, J = 10,8Hz, 2H); 2,7 (td, J = 2,4 et 12,4Hz, 2H); 2,38 (q, J = 8Hz, 2H); 1,76 (d, J = 10Hz, 2H); 1,63 (qd, J = 4 et 12,4Hz, 2H). SM/CL: m/z = 482,2 (M+H).

10 Une série de 4-aminopipéridines a été synthétisée selon cette procédure. Les radicaux R₁, X₁ et X₂ que l'on peut envisager sont ceux déjà illustrés aux points A1 et A2 ci-dessus.

B) Synthèse en phase solide de 4-aminopipéridines

Des 4-aminopipéridines ont été préparées par synthèse en phase solide en partant de la résine de Wang.

B1) Préparation de la résine

Bla) Préparation de la résine carbonate de p-nitrophényle de Wang

Elle s'effectue selon le schéma suivant

Cette résine a été préparée à partir de la résine de Wang (fournie par Bachem ou Novabiochem) avec des taux de charge supérieurs à 0,89 mmol/g, suivant la procédure décrite dans la littérature (Bunin, B.A. The Combinatorial Index, Academic Press, 1998, p. 62-63; Dressman, B.A.; Spangle, L.A.; Kaldor, S.W. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 937-940; Hauske, J.R.; Dorff, P. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 1589-1592; Cao, J.; Cuny, G.D.; Hauske, J.R. Molecular Diversity 1998, 3, 173-179): de la N-méthylmorpholine ou de la pyridine et du chloroformiate de 4-nitrophényle sont successivement additionnés à la résine de Wang prégonflée dans

- 38 -

du dichlorométhane ou du tétrahydrofurane à température ambiante. Le mélange est agité toute la nuit. La résine est lavée avec du tétrahydrofurane, du diéthyléther et du dichlorométhane puis séchée in vacuo à 50° C toute la nuit.

B1b) Préparation de la résine carbamate de pipéridone

Elle s'effectue selon le schéma suivant

Au chlorhydrate hydraté de pipéridone dilué dans de la diméthylformamide est ajoutée de la triéthylamine (1 éq.) et du tamis moléculaire. Le mélange est chauffé jusqu'à dissolution complète de la cétone. Cette solution est ajoutée à la résine carbonate de p-nitrophényle de Wang (0,05 éq.) prégonflée dans la diméthylformamide. Après 24 à 72 heures d'agitation à température ambiante, la résine est filtrée puis lavée plusieurs fois avec de la diméthylformamide, du tétrahydrofurane, du diéthyléther et du dichlorométhane.

Préparation 2 15

10

20

25

2,5 g de la résine carbonate de p-nitrophényle de Wang (taux de charge de 0,88 mmol/g, 2,2 mmol) est prégonflée dans 100 ml de diméthylformamide. Dans le même temps, 6,7 g (44 mmol, 20 éq.) de chlorhydrate hydraté de pipéridone, 4,45 g (44 mmol, 20 éq.) de triéthylamine et trois spatules de tamis moléculaire sont chauffés dans 100 ml de diméthylformamide jusqu'à dissolution complète. La solution jaunâtre est versée chaude sur la résine et le mélange agité 40 heures à température ambiante. La résine est filtrée puis lavée avec de la diméthylformamide, du tétrahydrofurane, du diéthyléther et du dichlorométhane (3 fois chaque solvant) puis séchée sous vide. 2,4 g de résine jaune pâle sont isolés avec un taux de charge de 0,88 mmol/g calculé d'après l'analyse élémentaire de l'azote.

B2) Amination réductrice sur support solide

Elle s'effectue selon le schéma suivant :

La procédure générale est la suivante: à la résine cétonique prégonflée dans le triméthylorthoformiate (TMOF) est ajoutée l'amine primaire (5 à 10 éq.) puis le mélange est soniqué. On ajoute ensuite le complexe de borane pyridine (8 M, 5 à 10 éq.) et le mélange est agité 12 à 72 heures. La résine est filtrée, lavée avec des solvants tels que le dichlorométhane, la diméthylformamide et le tétrahydrofurane puis séchée sous vide (Pelter, A.; Rosser, R.M. J. Chem. Soc. Perkin Trans I 1984, 717-720; Bomann, M.D.; Guch, I.C.; DiMare, M. J. Org. Chem. 1995, 60, 5995-5996; Khan, N.M.; Arumugam, V.; Balasubramanian, S. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 4819-4822).

Préparation 3

5

10

15

20

300 mg (taux de charge de 0,88 mmol/g, 0,27 mmol) de résine cétonique sont prégonflés dans le TMOF. On ajoute ensuite la 4-bromophénéthylamine (540 mg, 420 μl, 2,7 mmol, 10 éq.) puis le complexe de borane pyridine (8 M, 338 μl, 2,7 mmol, 10 éq.). Le mélange est agité 56 heures à température ambiante. La résine est filtrée, rincée successivement avec du dichlorométhane, du diméthylformamide, du tétrahydrofurane et du dichlorométhane puis séchée sous vide. 340 mg de résine jaune pâle sont ainsi obtenus avec un taux de charge de 0,81 mmol/g calculé d'après l'analyse élémentaire de l'azote.

B3) Fonctionnalisation

B3a) Fonctionnalisation avec des isocyanates ou des isothiocyanates

Elle s'effectue selon le schéma

- 40 -

La procédure générale est la suivante : la résine "amine secondaire" est prégonflée dans un solvant tel que le dichlorométhane ou le diméthylformamide avant l'addition d'isocyanate ou d'isothiocyanate (3 à 10 éq.). Le mélange est agité 1 à 24 heures à température ambiante. La résine est alors filtrée, lavée avec des solvants tels que le dichlorométhane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane puis séchée sous vide. Le clivage de la résine s'effectue en présence d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide trifluoroacétique et une agitation de 30 minutes à 4 heures. La résine est rincée au dichlorométhane puis le filtrat est concentré sous vide. Dans certains cas le filtrat est redissout dans du dichlorométhane puis désalifié avec une solution saturée de carbonate de sodium. La phase organique est évaporée sous vide pour donner la base libre.

Exemple B3a: Urée de N-(4-bromophénéthyl)-N-(4-pipéridinyl)-N'-[4-(trifluorométhyl) phényl] (C₂₁H₂₃BrF₃N₃O, M = 470,3)

15

20

10

55 mg (50 µmol) de la résine (voir préparation 3) sont prégonflés dans du dichlorométhane anhydre. On ajoute ensuite le 4-trifluorophénylisocyanate (28 mg, 150 µmol, 3 éq.) et le tout est agité toute la nuit. La résine est filtrée, rincée au tétrahydrofurane, au diméthylformamide, au tétrahydrofurane puis au dichlorométhane avant d'être séchée sous vide. On agite ensuite 1,5 heure en présence de 800 µl d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide

trifluoroacétique. La résine est filtrée et rincée au dichlorométhane, le filtrat est concentré, redilué dans du dichlorométhane et lavé avec une solution saturée de bicarbonate de sodium. 6 mg d'une huile brune (rdt = 25 %) sont ainsi isolés.

RMN 1 H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,53 (m, 4H); 7,44 (d, J = 6,8Hz, 2H); 7,21 (d, J = 8,4Hz, 2H); 4,1 (m, 1H); 3,53 (t, J = 7,2Hz, 2H); 3,12 (d, J = 12,8Hz, 2H); 2,89 (t, J = 8Hz, 2H); 2,7 (m, 2H); 1,73 (m, 4H). SM/CL : m/z = 472,2 (M+H).

Une série d'urées (Y = O) et de thiourées (Y = S) a été synthétisée selon cette procédure. Les radicaux R_1 que l'on peut envisager sont les suivants :

Les radicaux X₁ que l'on peut envisager sont ceux illustrés au point A ci-dessus.

B3b) Fonctionnalisation avec des chlorures de sulfonyles

Elle s'effectue selon le schéma suivant

5

10

15

pour donner la base libre.

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & N \\
 & N \\
 & R_1 \\
 & 1) \quad X_3SO_2Cl \\
 & 2) \text{ Etape de clivage} \\
 & N \\
 & N$$

Procédure générale: la résine "amine secondaire" est prégonflée dans des solvants comme le dichlorométhane, le diméthylformamide ou le tétrahydrofurane. Puis le chlorure de sulfonyle (5 à 10 éq.) et la triéthylamine (6 à 12 éq.) sont ajoutés et le mélange agité de 12 à 24 heures à température ambiante. La résine est filtrée, lavée avec des solvants tels que le dichlorométhane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane, puis séchée sous vide. On agite ensuite la résine de 1 à 4 heures en présence d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide trifluoroacétique. La résine est rincée au dichlorométhane puis le filtrat est concentré sous vide. Dans certains cas le filtrat est redissout dans du dichlorométhane puis désalifié avec une solution saturée de carbonate de sodium. La phase organique est évaporée sous vide

Exemple B3b : Sulfonamide de N-(4-bromophénéthyl)-4-méthoxy-N-(4-pipéridinyl) phényle ($C_{20}H_{25}BrN_2O_3S$, M = 453,4)

55 mg (50 μmol) de résine (voir préparation 3) sont prégonflés dans du dichlorométhane anhydre. On ajoute ensuite la triéthylamine (42 μl, 300 μmol, 6 éq.) puis le chlorure de 4-méthoxybenzène sulfonyle (51,5 mg, 250 μmol, 5 éq.) et le tout est agité toute la nuit. La résine est filtrée, rincée au tétrahydrofurane, au diméthylformamide, au tétrahydrofurane puis au dichlorométhane avant d'être séchée sous vide. On répète la réaction une seconde fois pour avoir une substitution complète. On ajoute 800 μl d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide trifluoroacétique et on agite 1,5 heure à température ambiante. La résine est filtrée et rincée au dichlorométhane. Le filtrat est concentré, redilué dans du dichlorométhane et lavé avec une solution saturée de bicarbonate de sodium. 14 mg d'une huile brune (rdt = 63 %) ont ainsi été isolés.

10

20

RMN ¹H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,8 (dd, J = 2,8 et 10Hz, 2H); 7,44 (dd, J = 1,2 et 6,8Hz, 2H); 7,17 (d, J = 8,4Hz, 2H); 7,07 (dd, J = 3,2 et 10Hz, 2H); 3,87 (s, 3H, OCH₃); 3,72 (m, 1H); 3,3 (m, 2H); 3,04 (d, J = 12,8Hz, 2H); 2,92 (t, J = 8,4Hz, 2H); 2,6 (t, J = 12,4Hz, 2H); 1,58 (m, 2H); 1,47 (d large, J = 10Hz, 2H). SM/CL: m/z = 455 (M+H).

Une série de sulfonamides a été synthétisée selon cette procédure. Les radicaux R_1 que l'on peut envisager sont ceux illustrés aux points A et B3a ci-dessus. Les radicaux X_3 que l'on peut envisager sont les suivants :

B3c) Fonctionnalisation avec des chlorures d'acides

Elle s'effectue selon le schéma suivant

- 49 -

Procédure générale: la résine "amine secondaire" est prégonflée dans des solvants comme le dichlorométhane, le diméthylformamide ou le tétrahydrofurane. Puis le chlorure d'acide (5 à 10 éq.) et la triéthylamine (6 à 12 éq.) sont ajoutés et le mélange agité de 12 à 24 heures à température ambiante. La résine est filtrée, lavée avec des solvants tels que le dichloromethane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane, puis séchée sous vide. On agite ensuite la résine de 1 à 4 heures en présence d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide trifluoroacétique. La résine est rincée au dichlorométhane puis le filtrat est concentré sous vide. Dans certains cas le filtrat est redissout dans du dichlorométhane puis désalifié avec une solution saturée de carbonate de sodium. La phase organique est évaporée sous vide pour donner la base libre.

Exemple B3c: Carboxamide de N-(4-bromophénéthyl)-N-(4-pipéridinyl)-2-thiophène (C₁₈H₂₁BrN₂OS, M = 393,3)

15

20

25

5

10

55 mg (50 μ mol) de la résine (voir préparation 3) sont prégonflés dans du tétrahydrofurane anhydre. On ajoute ensuite la triéthylamine (42 μ l, 300 μ mol, 6 éq.) puis le chlorure de 2-thiophène carbonyle (37 mg, 250 μ mol, 5 éq.) et le tout est agité toute la nuit. La résine est filtrée, rincée au tétrahydrofurane, à la diméthylformamide, au tétrahydrofurane puis au dichlorométhane avant d'être séchée sous vide. On ajoute 800 μ l d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide trifluoroacétique et on agite 1,5 heure à température ambiante. La résine est filtrée et rincée au dichlorométhane. Le filtrat est concentré, redilué dans du dichlorométhane et lavé avec une solution saturée de bicarbonate de sodium. pour obtenir 10 mg d'une huile brune (rdt = 50 %).

WO 01/44191

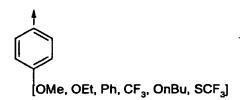
- 50 -

PCT/FR00/03497

RMN 1 H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,64 (dd, J = 0,8 et 4,8Hz, 1H); 7,44 (d, J = 8,4Hz, 2H); 7,36 (d, J = 3,6Hz, 1H); 7,14 (m, 3H); 4,11 (m, 1H); 3,61 (t, J = 8Hz, 2H); 3,09 (d, J = 12Hz, 2H); 2,92 (m, 2H); 2,54 (m, 2H); 1,82 (m, 2H); 1,7 (m, 2H). SM/CL: m/z = 393,1 (M+H).

Une série d'amides a été synthétisée selon cette procédure. Les groupes R₁ envisagés sont ceux illustrés aux points A et B3a ci-dessus. Les groupes X₂ sont illustrés ci-dessous.

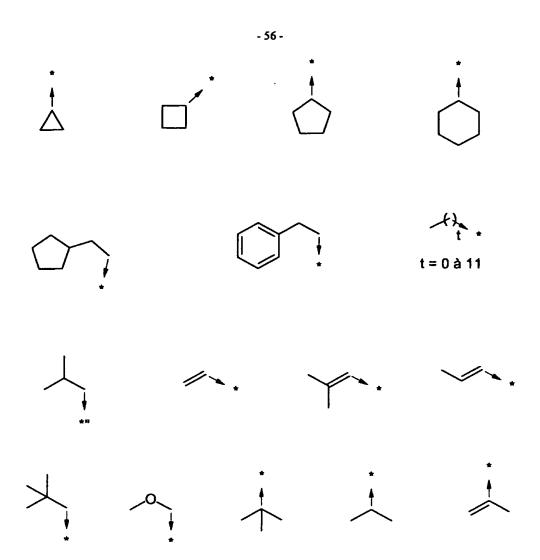
[F, Cl, Br, I, NMe₂, CO₂Me, OCF₃, OnAm, NO₂, CN, tBu, Me, Et, nPr, nBu, nAm]



- 51 -

WO 01/44191

WO 01/44191



B3d) Fonctionnalisation avec des acides carboxyliques

Elle s'effectue selon la procédure décrite dans la littérature (Kobayashi, S; Aoki, Y., J. Comb. Chem. 1999, 1, 371-372) suivant le schéma suivant :

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

5

Procédure générale: la résine "amine secondaire" est prégonflée dans des solvants comme le dichlorométhane, le diméthylformamide ou le tétrahydrofurane. Puis l'acide carboxylique (3 à 5 éq.), l'hexafluorophosphate de benzo-triazol-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino phosphonium (PyBoP, 3 à 5 éq.) et la diisopropyléthylamine (6 à 10 éq.) sont ajoutés et le mélange agité 24 heures à température ambiante. La résine est filtrée, lavée avec des solvants tels que le dichlorométhane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane, puis séchée sous vide. On agite ensuite la résine de 1 à 4 heures en présence d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide trifluoroacétique. La résine est rincée au dichlorométhane puis le filtrat est concentré sous vide. Dans certains cas le filtrat est redissout dans du dichlorométhane puis désalifié avec une solution saturée de carbonate de sodium. La phase organique est évaporée sous vide pour donner la base libre.

Exemple B3d: Acétamide de N-[2-(4-bromophényl)éthyl]-N-(4-pipéridinyl) $(C_{15}H_{21}BrN_{2}O, M = 325,25)$

15

20

25

5

10

55 mg (50 μmol) de la résine (voir préparation 3) sont prégonflés dans de la diméthylformamide anhydre. On ajoute ensuite l'acide acétique (8,8 mg, 150 μmol, 3 éq.), le PyBoP (76 mg, 150 μmol, 3 éq.) puis la diisopropyléthylamine (38 mg, 300 μmol, 6 éq.) et le tout est agité toute la nuit. La résine est filtrée, rincée au diméthylformamide, au tétrahydrofurane puis au dichlorométhane avant d'être séchée sous vide. On ajoute 800 μl d'un mélange équimolaire de dichlorométhane et d'acide trifluoroacétique et on agite 1,5 heure à température ambiante. La résine est filtrée et rincée au dichlorométhane. Le filtrat est concentré, redilué dans du dichlorométhane et lavé avec une solution saturée de bicarbonate de sodium pour obtenir 11 mg d'une huile brune (rdt = 68 %).

RMN 1 H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,44 (m, 2H); 7,20 (m, 2H); 4,05 (m,1H); 3,45 (m, 2H); 3,10 (m, 2H); 2,83 (m, 2H); 2,64 (m, 2H); 2,13 (s,3H); 1,73 (m, 4H). SM/CL: m/z = 325,2 (M+H).

WO 01/44191

10

Une série d'amides a été synthétisée selon cette procédure. Les groupes R_1 envisagés sont ceux illustrés aux points A et B3a ci-dessus. Les groupes X_2 sont illustrés au point A ci-dessus.

C) Fonctionnalisation de la partie pipéridine en solution

C1) Obtention de pipéridine avec R₃= -C(Y)NHX₁

Elle s'effectue selon le schéma

Procédure générale: à la pipéridine sous forme de base libre diluée dans du dichlorométhane, est ajouté un isocyanate ou isothiocyanate (1,1 à 1,5 éq.). Le mélange est agité d'une à 18 heures à température ambiante. La résine aminométhyle (0,2 à 1 éq.) est ajoutée et le mélange à nouveau agité de 2 à 18 heures. Dans certains cas, de la résine échangeuse d'ions telle que IRA68 ou SAX est ajoutée. Les résines sont filtrées et le filtrat concentré. Dans certains cas, le produit est dissout dans du dichlorométhane ou de l'acétate d'éthyle puis filtré sur une catouche de gel de silice ou d'alumine basique (500 mg, Interchim).

PCT/FR00/03497 WO 01/44191

Exemple C1: Carboxamide de 4-((3,3-diphénylpropyl) {[3-(trifluorométhyl)anilino] carbonyl}amino)-N-phényl-1-pipéridine (C₃₅H₃₅F₃N₄O₂, M = 600,68)

- 59 -

L'urée de N-(3,3-diphénylpropyl)-N-(4-pipéridinyl)-N'-[3-(trifluorométhyl)phényl] 5 (24 mg, 0,05 mmol) est dissoute dans du dichlorométhane. Le phénylisocyanate (9 mg, 0,075 mmol, 1,5 éq.) est ajouté et le mélange agité pendant 2,5 heures. La résine aminométhyle (0,02 mmol) est ajoutée et la réaction à nouveau agitée toute la nuit. La résine est filtrée, rincée avec du dichlorométhane et le filtrat concentré. L'huile obtenue est passée sur une cartouche de gel de silice en éluant avec un 10 mélange équimolaire d'heptane et d'acétate d'éthyle pour obtenir après concentration 12 mg (rdt = 40 %) d'une huile jaune.

RMN 1 H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,72 (s, 1H); 7,58 (d, 1H); 7,44 (m, 1H); 7,38 (m, 2H); 7,29 (m, 12H); 7,12 (m, 2H); 7,07 (m, 1H); 4,2 (d, J = 12,4Hz, 3H); 3,21 (t, J = 8Hz, 2H); 2,9 (t, J = 12,4Hz, 2H); 2,38 (q, J = 8Hz, 2H); 1,73 (d, J = 10Hz, 2H); 1,54 (qd, J = 3.6 et 12Hz, 2H). SM/CL: m/z = 601.4 (M+H).

Une série d'urées (Y = O) et de thiourées (Y = S) ont été synthétisées selon cette procédure. Les groupes R1, X1 et X2 que l'on peut envisager, sont ceux illustrés aux points ci-dessus (A et B3a), A, et (A et B3c) respectivement.

C2) Fonctionnalisation avec des acides carboxyliques 20

Elle s'effectue selon le schéma suivant

15

10

15

Procédure générale: la résine P-EDC (1,3 à 3 éq.) est prégonflée dans du dichlorométhane anhydre. L'acide carboxylique (1,1 à 2,5 éq.) est dissout dans un solvant anhydre tel que le dichlorométhane, la diméthylformamide ou le tétrahydrofurane et ajouté à la résine. Ce mélange est agité de 5 à 30 minutes à température ambiante. On ajoute alors à ce mélange la pipéridine 4-aminodisubstituée, sous forme de base libre, en solution dans un solvant anhydre tel que le dichlorométhane, le diméthylformamide ou le tétrahydrofurane et on agite le tout à température ambiante de 1 à 18 heures. Dans certains cas, de la résine échangeuse d'ions telle que IRA68 ou SAX est ajoutée et le mélange agité à nouveau à température ambiante de 1 à 18 heures. Les résines sont filtrées sur fritté, sur cartouche de résine échangeuse d'ions SAX (500 mg, Interchim) ou sur cartouche d'alumine basique (500 mg, Interchim).

Exemple C2: Urée de N-(1-acétyl-4-pipéridinyl)-N-(3,3-diphénylpropyl)-N'-[3-(trifluorométhyl) phényl] (C₃₀H₃₂F₃N₃O₂, M = 523,60)

117 mg (175 μmol, 3,5 éq.) de résine P-EDC est prégonflée dans 1,5 ml de dichlorométhane anhydre. L'acide acétique (7,5 mg, 125 μmol, 2,5 éq.) est ajouté et le mélange agité 10 minutes. Puis l'urée de N-(3,3-diphénylpropyl)-N-(4-pipéridinyl)-N'-[3-(trifluorométhyl)phényl] (24,3 mg, 50 μmol) est ajoutée à son tour et le mélange agité toute la nuit. La résine est filtrée et le filtrat concentré. L'huile obtenue est passée sur une cartouche de gel de silice en éluant avec un mélange équimolaire d'heptane et d'acétate d'éthyle pour obtenir après concentration 16 mg (rdt = 62 %) d'une mousse blanche.

RMN ¹H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,71 (s, 1H); 7,58 (d, J = 8,4Hz, 1H); 7,43 (t, J = 8Hz, 1H); 7,28 (m, 9H); 7,17 (m, 2H); 4,56 (dd, J = 2 et 11,2Hz, 1H); 4,17 (m, 1H); 3,96 (t, J = 7,6Hz, 1H); 3,88 (d, J = 12Hz, 1H); 3,19 (q, J = 4 et 8Hz, 2H); 3,1 (t, J = 12Hz, 1H); 2,58 (t, J = 12Hz, 1H); 2,37 (m, 2H); 2,06 (s, 3H, CH₃); 1,72 (t, J = 14,4Hz, 2H); 1,43 (qd, J = 4 et 12,4Hz, 2H). SM/CL: m/z = 524,3 (M+H).

Une série d'amides a été synthétisée selon cette procédure. Les groupes R₁, X₁ et X₂ que l'on peut envisager, sont ceux illustrés aux points (A et B3a), A, (A et B3c) respectivement.

C3) Fonctionnalisation avec des chlorures de sulfonyles

Elle s'effectue selon le schéma suivant :

5

10

20

$$X_3$$
 X_3
 X_4
 X_3
 X_4
 X_4
 X_4
 X_4
 X_4
 X_4
 X_4
 X_4
 X_4
 X_5
 X_4
 X_5
 X_4
 X_5
 X_5
 X_5
 X_5
 X_6
 X_7
 X_8
 X_8
 X_8
 X_8
 X_8
 X_8
 X_8
 X_8
 X_9
 X_9

Procédure générale: la résine morpholinométhyle (Novabiochem, 2 à 3 éq.) est prégonflée dans des solvants anhydres tels que le dichlorométhane, le

20

25

diméthylformamide ou le tétrahydrofurane. Le chlorure de sulfonyle (1,1 à 2 éq.) dissout dans des solvants anhydres tels que le dichlorométhane, le diméthylformamide ou le tétrahydrofurane est ajouté, suivi de la pipéridine 4-aminodisubstituée. Le mélange est agité de 16 à 48 heures. La résine aminométhyle (0,1 à 1,5 éq.) est ajoutée et la réaction agitée toute la nuit. Dans certains cas, de la résine échangeuse d'ions telle que IRA68 ou SAX est ajoutée et le mélange agité à température ambiante de 1 à 18 heures. Les résines sont filtrées sur fritté, sur cartouche de résine échangeuse d'ions SAX (500 mg, Interchim) ou sur cartouche d'alumine basique (500 mg, Interchim).

10 Exemple C3: Urée de N-(3,3-diphénylpropyl)-N- $\{1-[(4-méthoxyphényl)sulfonyl]-4-pipéridinyl\}-N'-[3-(trifluorométhyl)phényl] (C35H36F3N3O4S, M = 651,75)$

27,5 mg (100 μmol, 2 éq.) de résine morpholinométhyle est prégonflée dans du tétrahydrofurane anhydre, on ajoute alors le chlorure de 4-méthoxyphénylsulfonyle (15,5 mg, 0,075 mmol, 1,5 éq.) puis l'urée de N-(3,3-diphénylpropyl)-N-(4-pipéridinyl)-N'-[3-(trifluorométhyl)phényl] (24,3 mg, 0,05 mmol). Le mélange est agité toute la nuit. Les résines aminométhyle (20 mg) et échangeuse d'ions SAX sont ajoutées et le mélange est agité toute la nuit. Les résines sont filtrées et rincées au dichlorométhane. L'huile obtenue après évaporation est passée sur une cartouche de gel de silice (500 mg, Interchim) en éluant avec de l'acétate d'éthyle pour obtenir après concentration 18 mg (rdt = 56 %) d'un solide blanc.

RMN ¹H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,71 (d, J = 9,2Hz, 2H); 7,65 (s, 1H); 7,51 (d, 1H); 7,41 (t, J = 7,6Hz, 1H); 7,29 (m, 9H); 7,20 (m, 2H); 7,11 (dd, J = 1,6 et 6,8Hz, 2H); 3,88 (s, 3H, OCH₃); 3,77 (d, J = 12,4Hz, 2H); 3,16 (t, J = 8Hz, 2H);

WO 01/44191

5

15

2,33 (m, 4H); 1,71 (d, J = 10Hz, 2H); 1,62 (qd, J = 4 et 12Hz, 2H); 1,3 (m, 2H). SM/CL: m/z = 652,4 (M+H).

- 63 -

PCT/FR00/03497

Une série de sulfonamides a été synthetisée selon cette procédure. Les groupes R_1 , X_1 , X_2 et X_3 que l'on peut envisager, sont ceux illustrés aux points (A et B3a), A, (A et B3c) et B3b respectivement.

D) Synthèse de pipéridines tri-substituées en phase solide

Elle s'effectue à partir de la résine vinyle sulfone (Kroll, F.E.K.; Morphy, R.; Rees, D.; Gani, D. *Tetrahedron Lett.* 1997, 38, 8573-8576; Brown, A.R. J. Comb. Chem. 1999, 1, 283-285) selon le schéma suivant:

10 D1) Préparation de la résine

Elle s'effectue selon le schéma suivant :

Au chlorhydrate hydraté de pipéridone dilué dans la diméthylformamide est ajoutée de la triéthylamine (1 éq.). Le mélange est chauffé jusqu'à dissolution complète de la cétone. Cette solution est ajoutée à la résine vinyle sulfone (0,05 éq.) prégonflée dans la diméthylformamide. Après 24 à 72 heures d'agitation à température ambiante, la résine est filtrée puis lavée plusieurs fois avec de la diméthylformamide, du tétrahydrofurane, du diéthyléther et du dichlorométhane.

Préparation 4

1,5 g de la résine vinyle sulfone (Novabiochem, taux de charge de 1 mmol/g, 1,5 mmol) est prégonflée dans 50 ml de diméthylformamide. Dans le même temps, 2,3 g (15 mmol, 10 éq.) de chlorhydrate hydraté de pipéridone et 1,8 g (15 mmol, 10 éq.) de triéthylamine sont chauffés dans 100 ml de diméthylformamide jusqu'à dissolution complète. La solution jaunâtre est versée chaude sur la résine et le mélange agité 24 heures à température ambiante. La résine est filtrée puis lavée avec de la diméthylformamide, du tétrahydrofurane, du diéthyléther et du dichlorométhane (3 fois chaque solvant) puis séchée sous vide. 1,7 g de résine jaune pale sont isolés avec un taux de charge de 1 mmol/g calculé d'après l'analyse élémentaire de l'azote.

D2) Amination réductrice sur support solide

Elle s'effectue selon la procédure décrite dans la littérature (Pelter, A.; Rosser, R.M. J. Chem. Soc. Perkin Trans I 1984, 717-720; Bomann, M.D.; Guch, I.C.; DiMare, M. J. Org. Chem. 1995, 60, 5995-5996; Khan, N.M.; Arumugam, V.; Balasubramanian, S. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 4819-4822) suivant le schéma:

Procédure générale: à la résine cétonique prégonflée dans le triméthylorthoformiate (TMOF) est ajoutée l'amine primaire (5 à 10 éq.) puis le mélange est soniqué. On ajoute ensuite le complexe de borane pyridine (8 M, 5 à 10 éq.) et le mélange est agité 12 à 72 heures. La résine est filtrée, lavée avec des solvants tels que le dichlorométhane, la diméthylformamide, le méthanol et le tétrahydrofurane puis séchée sous vide.

Préparation 5

10

15

le TMOF. On ajoute ensuite la 2-(1-méthyl-1*H*-indol-3-yl)éthylamine (1,01 g, 10 mmol, 10 éq.) puis le complexe de borane pyridine (8M, 1,25 ml, 10 mmol, 10 éq.). Le mélange est agité 48 heures à température ambiante. La résine est filtrée, rincée successivement avec du dichlorométhane, du diméthylformamide, du méthanol, du tétrahydrofurane et du dichlorométhane puis séchée sous vide. 1,05 g de résine jaune pâle sont ainsi obtenus avec un taux de charge de 0,91 mmol/g calculé d'après l'analyse élémentaire de l'azote.

D3) Fonctionnalisation de l'amine secondaire

D3a) Fonctionnalisation avec des isocyanates

Procédure générale : la résine "amine secondaire" est prégonflée dans un solvant tel que le dichlorométhane ou la diméthylformamide avant l'addition de l'isocyanate (3 à 10 éq.). Le mélange est agité 1 à 24 heures à température ambiante. La résine est alors filtrée, lavée avec des solvants tels que le dichlorométhane, la diméthylformamide et le tétrahydrofurane puis séchée sous vide.

Préparation 6

10

15

55 mg (50 μmol) de la résine (voir préparation 5) sont prégonflés dans du dichlorométhane anhydre. On ajoute ensuite le 4-trifluorophénylisocyanate (28 mg, 150 μmol, 3 éq.) et le tout est agité 2 heures à température ambiante. La résine est filtrée, rincée au tétrahydrofurane, au diméthylformamide, au tétrahydrofurane puis au dichlorométhane avant d'être séchée sous vide.

D3b) Fonctionnalisation avec des chlorures de sulfonyles

Le mode opératoire de fonctionnalisation est identique à celui exposé au point B3b.

D3c) Fonctionnalisation avec des chlorures d'acides

- 66 -

Le mode opératoire de fonctionnalisation est identique à celui exposé au point B3c.

D3d) Fonctionnalisation avec des acides carboxyliques

Le mode opératoire de fonctionnalisation est identique à celui exposé au point B3d.

D4) Etape de clivage

10

15

L'étape de clivage décrite ci-dessous est valable quelle que soit la fonctionnalisation opérée au préalable sur l'amine secondaire :

N
$$R_1$$
 1) R_3X R_3 R_4 2) élimination d'Hoffman R_2 R_3 R_4 R_5 R_7 R_8 R_8 R_9 R_9

Procédure générale: la résine disubstituée est gonflée dans des solvants tels que le dichlorométhane, la diméthylformamide ou le tétrahydrofurane puis est ajouté l'halogénure R₃X dans lequel R₃ a la signification indiquée précédemment et X représente un atome d'halogène (5 éq.) et le mélange agité toute la nuit à une température comprise entre 20 et 60° C. La résine est filtrée, rincée avec des solvants tels que la diméthylformamide, le tétrahydrofurane, le méthanol et le dichlorométhane puis séchée sous vide. La résine est regonflée dans le dichlorométhane et de la résine échangeuse d'ions basiques (Ouyang, X.; Armstrong, R.W.; Murphy, M.M. J. Org. Chem. 1998, 63, 1027-1032) est ajoutée. Le tout est agité 48 heures à température ambiante. Les résines sont filtrées, rincées au dichlorométhane et le filtrat concentré sous vide.

15

- 67 -

Exemple D4: Urée de N-[2-(1-méthyl-1H-indol-3-yl)éthyl]-N-(1-méthyl-4-pipéridinyl)-N-[4-(trifluorométhyl)phényl] ($C_{25}H_{29}F_3N_4O$, M = 458,5)

55 mg (50 μmol) de la résine urée sont gonflés dans de la diméthylformamide puis 35 mg (250 μmol, 5 éq.) de iodométhane sont ajoutés et le mélange agité 18 heures à température ambiante. La résine est filtrée, rincée avec de la diméthylformamide, du tétrahydrofurane, du méthanol et du dichlorométhane puis séchée sous vide. La résine est regonflée dans du dichlorométhane puis environ 100 mg de résine amberlite IRA68 sont ajoutés et le mélange agité 48 heures. Les résines sont filtrées, rincées avec du dichlorométhane et le filtrat concentré pour donner 18 mg (rdt = 78 %) d'une huile incolore.

RMN 1 H (CD₃OD, 400 MHz) δ : 7,65 (m, 2H); 7,40 (m, 2H); 7,31 (m, 1H); 7,20 (t, 1H); 7,10 (m, 1H); 7,06 (m, 2H); 4,04 (m, 1H); 3,68 (s, 3H); 3,60 (t, 2H); 3,04 (t, 2H); 2,94 (m, 2H); 2,29 (s, 3H); 2,14 (m, 2H); 1,91 (m, 2H); 1,76 (m, 2H). SM/CL: m/z = 459,3 (M+H).

Pour les groupes R_1 , X_1 , X_2 et X_3 tels qu'illustrés aux points A et B ci-dessus, les groupes R_3 que l'on peut envisager pour la synthèse de 4-aminopipéridines trisubstitutées selon la procédure ci-dessus, sont les suivants :

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{5}$$

$$F \downarrow \downarrow F$$

$$F$$

WO 01/44191

- 73 -

L'invention a également pour objet les procédés de préparation des composés I selon l'invention, en phase solide ou liquide, tels que décrits précédemment.

L'invention a plus particulièrement pour objet un procédé de préparation, en phase liquide, de composés de formule I telle que définie ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comprend

l'amination réductrice de la pipéridone N-substituée suivante

dans laquelle R représente le radical méthyle ou Boc, en présence d'une amine de formule R₁NH₂ dans laquelle R₁ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir le composé de formule 1

$$\begin{array}{c}
R \\
N \\
\downarrow \\
H
\end{array}$$
(1)

composé de formule (1) que l'on fait réagir avec

A) soit un composé de formule $X_1NC(Y)$ dans laquelle X_1 et Y ont la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (2)

$$\begin{array}{c}
R \\
N \\
N \\
X_1
\end{array}$$
(2)

15

5

10

composé de formule (2) qui représente le composé de formule (I) correspondant dans lequel R₃ représente Me ou Boc et qui, lorsque R₃ représente Boc, peut être soumis à un traitement acide pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène,

composé de formule (I) ainsi obtenu que l'on peut faire réagir avec un composé de formule $X_1NC(Y)$, X_2CO_2H ou bien X_3SO_2Cl dans laquelle X_1 , Y, X_2 et X_3 ont la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir le composé de formule I correspondant dans laquelle R_2 représente un radical de formule $-C(Y)NHX_1$ et R_3 le radical $-C(Y)NHX_1$, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 respectivement;

B) soit un composé de formule X₂CO₂H dans laquelle X₂ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (3)

$$R$$
 N
 R_1
 X_2
 (3)

composé de formule (3) qui représente le composé de formule (I) correspondant dans lequel R₃ représente Me ou Boc et qui, lorsque R₃ représente Boc, peut être soumis à un traitement acide pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène,

composé de formule (I) ainsi obtenu que l'on peut faire réagir avec un composé de formule X₁NC(Y), X₂CO₂H ou bien X₃SO₂Cl dans laquelle X₁, Y, X₂ et X₃ ont la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir le composé de formule I correspondant dans laquelle R₂ représente un radical de formule -C(O)X₂ et R₃ le radical-C(Y)-NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ respectivement.

L'invention a plus particulièrement pour objet également un procédé de préparation, en phase solide, de composés de formule I telle que définie ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comprend

l'amination réductrice de la résine cétonique

10

15

20

en présence d'une amine de formule R₁NH₂ dans laquelle R₁ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir le composé de formule (4)

(4)

- 75 -

composé de formule (4) que l'on fait réagir avec

A) soit un composé de formule $X_1NC(Y)$ dans laquelle X_1 et Y ont la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (5)

suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène,

B) soit un composé de formule X_3SO_2Cl dans laquelle X_3 a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (6)

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & O \\
 & N \\$$

5

10

suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R_3 représente l'atome d'hydrogène,

C) soit un composé de formule X_2CO_2Cl dans laquelle X_2 a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (7)

- 76 -

suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène;

D) soit un composé de formule X₂CO₂H dans laquelle X₂ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (7) tel que défini ci-dessus, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène.

Enfin l'invention a plus particulièrement pour objet un procédé de préparation, en phase solide, de composés de formule I telle que définie ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comprend

l'amination réductrice de la résine cétonique

10

15

en présence d'une amine de formule R₁NH₂ dans laquelle R₁ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir le composé de formule (8)

composé de formule (8) que l'on fait réagir avec

A) soit un composé de formule $X_1NC(O)$ dans laquelle X_1 a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (9)

composé (9) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R_3X dans laquelle R_3 est tel que défini ci-dessus et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant;

5 B) soit un composé de formule X₃SO₂Cl dans laquelle X₃ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (10)

composé (10) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R₃X dans laquelle R₃ est tel que défini ci-dessus et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant;

10

C) soit un composé de formule X₂CO₂Cl dans laquelle X₂ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (11)

composé (11) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R₃X dans laquelle R₃ est tel que défini ci-dessus et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant;

D) soit un composé de formule X₂CO₂H dans laquelle X₂ a la signification indiquée ci-dessus, pour obtenir un composé de formule (11) tel que défini ci-dessus,

composé (11) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R₃X dans laquelle R₃ est tel que défini ci-dessus et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant.

5

10

20

25

Les composés I de la présente invention possèdent d'intéressantes propriétés pharmacologiques. C'est ainsi que l'on a découvert que les composés I de la présente invention ont une haute affinité pour un (ou plusieurs) des récepteurs de la somatostatine. Ils peuvent être utilisés comme agonistes ou antagonistes non-peptidiques de la somatostatine de manière sélective ou non.

Les composés de la présente invention peuvent ainsi être utilisés dans différentes applications thérapeutiques. Ils peuvent avantageusement être utilisés pour traiter les états pathologiques ou les maladies tels que présentés ci-dessus et dans lesquels un (ou plusieurs) des récepteurs de la somatostatine est(sont) impliqué(s).

On trouvera ci-après, dans la partie expérimentale, une illustration des propriétés pharmacologiques des composés de l'invention.

La présente demande a également pour objet, à titre de médicaments, les produits de formule I telle que définie ci-dessus, ainsi que les sels d'addition avec les acides minéraux ou organiques pharmaceutiquement acceptables desdits produits de formule I, ainsi que les compositions pharmaceutiques contenant, à titre de principe actif, un au moins des médicaments tels que définis ci-dessus, en association avec un support pharmaceutiquement acceptable.

La composition pharmaceutique peut être sous forme d'un solide, par exemple, des poudres, des granules, des comprimés, des gélules ou des suppositoires. Les supports solides appropriés peuvent être, par exemple, le phosphate de calcium, le stéarate de magnésium, le talc, les sucres, le lactose, la dextrine, l'amidon, la gélatine, la cellulose, la cellulose de méthyle, la cellulose carboxyméthyle de sodium, la polyvinylpyrrolidine et la cire.

Les compositions pharmaceutiques contenant un composé de l'invention peuvent aussi se présenter sous forme liquide, par exemple, des solutions, des émulsions, des suspensions ou des sirops. Les supports liquides appropriés peuvent être, par exemple, l'eau, les solvants organiques tels que le glycérol ou les glycols, de même

que leurs mélanges, dans des proportions variées, dans l'eau, additionnés à des huiles ou des graisses pharmaceutiquement acceptables. Les compositions liquides stériles peuvent être utilisées pour les injections intramusculaires, intrapéritonéales ou sous-cutanées et les compositions stériles peuvent également être administrée par intraveineuse.

Certains composés de la formule générale I précédemment décrite sont couverts par la demande DE 2751138. Cette demande DE décrit des composés qui antagonisent les effets de la dopamine et des agents dopaminergiques endogènes ou exogènes et activent le mécanisme sérotoninergique, activités très différentes de celle décrite dans la présente demande.

La présente invention a donc également pour objet l'utilisation des composés de formule générale Ia

$$R_{3a}$$
 N R_{1a} R_{2a} I_{a}

sous forme racémique, d'énantiomère ou toutes combinaisons de ces formes, dans laquelle :

R_{1a} représente un radical (C₁-C₁₆)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, -(CH₂)_m-Y-Z₁₁ ou -(CH₂)_m-Z₁₂ dans lequel

 Z_{11} représente un (C_1 - C_6)alkyle ou aryle éventuellement substitué, Z_{12} représente cyano, cyclohexényle, bis-phényle, (C_3 - C_7)cycloalkyle, (C_3 - C_7)hétérocycloalkyle éventuellement substitué, aryle éventuellement substitué ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou bien Z₁₂ représente un radical de formule

ou bien R_{1a} représente un radical de formule

5

10

20

- 80 -

R_{2a} représente un radical de formule -C(Y)NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃;

 R_{3a} représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle éventuellement substitué, alkényle, alkynyle, aralkyle éventuellement substitué, hétéroarylalkyle éventuellement substitué, ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, $-(CH_2)_n$ -C(O)X₂, SO_2X_3 ou

 X_1 représente un radical (C_1 - C_{15})alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, -(CH_2)_m-Y- Z_{21} ou -(CH_2)_o Z_{22} dans lequel

Z₂₁ représente un (C₁-C₆)alkyle

10

15

20

 Z_{22} représente cyclohexényle, indanyle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou Z₂₂ représente un radical de formule

 X_2 représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), alkynyle, ou un radical de formule -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

 Z_{23} représente un (C₁-C₆)alkyle ou aryle éventuellement substitué; Z_{24} représente alkyle, cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle éventuellement substitué, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, cyano, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, ou Z_{24} représente un radical de formule

$$\int_{0}^{\infty} [CH_{2}]_{r}$$

$$\int_{0}^{\infty} [CH_{2}]_{r}$$

$$\int_{0}^{\infty} [CH_{2}]_{r}$$

ou bien X_2 représente un radical représenté ci-dessous :

5

où le groupe protecteur (GP) représente H ou le tert-butyloxycarbonyle;

 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF_3 , ou -(CH_2)_p Z_{25} dans lequel

 Z_{25} représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, ou bien X_3 représente un radical de formule

identiques ou différents;

Y représente un atome d'oxygène ou de soufre ;

10 W représente un atome d'oxygène, de soufre ou SO₂;

U représente une liaison covalente ou l'atome d'oxygène;

n est un entier de 0 à 4;

m est un entier de 1 à 6;

p est un entier de 0 à 6;

15 q est un entier de 0 à 2,

WO 01/44191

10

15

20

25

30

PCT/FR00/03497

ou leurs sels d'addition avec les acides minéraux ou organiques pharmaceutiquement acceptables, pour la préparation d'un médicament destiné à traiter les états pathologiques ou les maladies dans lesquels un (ou plusieurs) des récepteurs de la somatostatine est (sont) impliqué(s).

- L'invention a plus particulièrement pour objet l'utilisation des produits de formule générale I_a telle que définie ci-dessus, caractérisée en ce que
 - i) le ou les substituant(s) que peuvent porter les radicaux aryle que représentent Z_{11} et Z_{12} et hétéroaryle que représente Z_{12} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, -CF₃, -OCF₃, phényle, phénoxy, aminosulfonyle;
 - ii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétérocycloalkyle que représente Z_{12} sont choisis indépendamment parmi les radicaux oxy et alkyle;
 - iii) le ou les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z_{22} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkényle, alkoxy, alkylthio, CF_3 , OCF_3 , nitro, cyano, azido, aminosulfonyle, pipéridinosulfonyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle, phénoxy, phénylthio, benzyloxy, le radical phényle pouvant être substitué;
 - iv) le où les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle que représente Z₂₃ et Z₂₄, cycloalkyle et hétéroaryle que représente Z₂₄ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, nitro, cyano, azido, hydroxy, -C(O)O-alkyle, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, mono- ou di-alkylamino, amino, aminoalkyle, pyrrolyle, pyrrolydinyle ou bien les radicaux phényle, phénoxy, phénylthio, benzyle, benzyloxy dont le radical aryle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle, CF₃ ou halo;
 - v) le ou les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z_{25} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF_3 , OCF_3 , nitro, cyano, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, amino, mono- et di-alkylamino, phényle, pyridino;
 - vi) le substituant que peut porter le radical alkyle que représente R₃ est le radical cyano.

20

25

vii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical aralkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, SCHF₂, nitro, cyano, -C(O)O-alkyle, alkylsulfonyle, thiadiazolyle, ou bien les radicaux phényle et phénoxy dont le radical phényle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo.

viii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétéroarylalkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo ou nitro.

La présente invention a plus particulièrement pour objet l'utilisation des composés de formule générale I_a telle que définie ci-dessus, dans laquelle R_{1a} représente un radical (C_1 - C_6)alkyle linéaire ou ramifié, le radical -(CH_2)_m-Y-Z₁₁ ou -(CH_2)_m-Z₁₂ dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle,

Z₁₂ représente bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle éventuellement substitué, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy,

ou bien Z₁₂ représente

Y représente l'atome d'oxygène,

ou bien R_{1a} représente un radical de formule

La présente invention a plus particulièrement pour objet l'utilisation des composés de formule générale I_a telle que définie ci-dessus, dans laquelle R_{2a} représente un radical de formule $-C(Y)NHX_1$, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 dans laquelle

 X_1 représente un radical (C₁-C₁₅)alkyle linéaire ou ramifié, ou-(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

Z₂₂ représente cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou

10

15

20

aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle,

ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

 X_2 représente un radical (C_1-C_{10}) alkyle linéaire ou ramifié, alkynyle, $-(CH_2)_m-W-(CH_2)_q-Z_{23}$ ou $-(CH_2)_p-U-Z_{24}$ dans lequel

W représente SO₂,

U représente une liaison covalente,

Z₂₃ représente un radical aryle;

Z₂₄ représente cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃, SCF₃, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino ou Z₂₄ représente un radical de formule

ou bien X2 représente

X₃ représente un radical -(CH₂)_pZ₂₅ dans lequel Z₂₅ représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmi alkoxy et CF₃.

10

15

20

25

La présente invention a plus particulièrement pour objet l'utilisation des composés de formule générale I_a telle que définie ci-dessus, dans laquelle R_{3a} représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle, hétéroarylalkyle éventuellement substitué ou un radical de formule –C(Y)-NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

X₁ représente un radical –(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

Z₂₂ représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy;

 X_2 représente le radical vinyle substitué par un phényle, le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou $-(CH_2)_p$ -U- Z_{24} dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, bis-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, hydroxy, CF₃, nitro, amino, mono- et di-alkylamino, pyrrolyle,

ou bien X2 représente un radical de formule

 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF_3 , ou -(CH_2)_p Z_{25} dans lequel

Z₂₅ représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, -NH-C(O)-alkyle, monoet di-alkylamino.

De manière préférentielle, R_{1a} représente un radical (C_1-C_6) alkyle linéaire ou ramifié, le radical $-(CH_2)_m-Y-Z_{11}$ ou $-(CH_2)_m-Z_{12}$ dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle,

Z₁₂ représente naphtyle, morpholino, bis-phényle, pyrrolidinyle substitué par le radical oxy, ou bien les radicaux phényle, pipérazinyle, pyridinyle et indolyle qui sont éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux bromo, fluoro, chloro, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃;

ou bien Z₁₂ représente

10

20

5

Y représente l'atome d'oxygène, ou bien R_{1a} représente un radical de formule ci-dessous :

De manière préférentielle, R_{2a} représente un radical de formule -C(Y)NHX₁, 15 -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

 X_1 représente un radical (C_1-C_{10}) alkyle linéaire ou ramifié, ou $-(CH_2)_pZ_{22}$ dans lequel

Z₂₂ représente cyclohexyle, cyclohexényle, bis-phényle, morpholino, pipéridino, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou phényle, naphtyle ou furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle ou phényle, ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

25 X₂ représente un radical alkyle, alkynyle, -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_bZ₂₄ dans lequel

W représente SO₂;

Z₂₃ représente le radical phényle;

Z₂₄ représente cyclohexényle, bis-phényle, cyclohexyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou phényle, naphtyle, benzothiényle, thiényle ou indolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃, SCF₃, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino, ou

Z₂₄ représente un radical de formule

10

5

ou bien X2 représente

 X_3 représente un radical $-(CH_2)_pZ_{25}$ dans lequel Z_{25} représente le radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmi alkoxy et CF_3 ,

De manière préférentielle, R_{3a} représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle ou furyl-méthyl susbtitué par un ou plusieurs radicaux nitro, ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, -C(0)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

X₁ représente un radical –(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

20

15

Z₂₂ représente le radical phényle ou naphtyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy,

X₂ représente le radical vinyle substitué par un radical phényle lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, cyclohexyle, tétrahydrofuryle, *bis*-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou phényle, indolyle, thiényle, pyridinyle, benzothiényle et furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, amino, mono- et di-alkylamino, nitro, hydroxy, pyrrolyle

ou bien X2 représente un radical de formule

10

 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical phényle, CF_3 , ou –(CH_2)_p Z_{25} dans lequel

Z₂₅ représente un radical phényle, napthyle, thiényle, pyrazolyle ou thiazolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, -NH-C(O)-alkyle, mono- et di-alkylamino;

15

De manière très préférentielle, R_{1a} représente le radical $-(CH_2)_m Z_{12}$ dans lequel m=2 et Z_{12} représente bis-phényle ou bien le radical indolyle substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux alkyle et alkoxy.

De manière très préférentielle, R_{2a} représente les radicaux de formule -C(Y)NHX₁ et
 -C(O)X₂ dans laquelle

Y représente S;

X₁ représente un radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux azido,

25 X₂ représente –(CH₂)_pZ₂₄ dans lequel

15

p est égal à 1, 2 ou 3,

 Z_{24} représente cyclohexyle, ou phényle ou benzothiényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo ou - CF_3 .

De manière très préférentielle, R_{3a} représente l'atome d'hydrogène ou le radical méthyle.

Tous les termes techniques et scientifiques utilisés dans le présent texte ont la signification connue de l'homme de l'art. Par ailleurs, tous les brevets (ou demandes de brevet) ainsi que les autres références bibliographiques sont incorporés par référence.

Partie expérimentale:

D'autres composés selon l'invention obtenus selon les procédures des exemples A, B, C et D précédemment décrites, sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

Les composés sont caractérisés par leur temps de rétention (tr), exprimé en minute, et leur pic moléculaire (M+H+) déterminé par la spectroscopie de masse (SM).

Pour la spectroscopie de masse, un spectromètre de masse simple quadripôle (Micromass, modèle Platform) équipé d'une source électrospray est utilisé avec une résolution de 0,8 Da à 50 % de vallée. Les conditions pour les exemples 1 à 778 ci-dessous, sont les suivantes :

20 Conditions C1 et C2

Eluant: A: Eau + 0,02 % acide trifluoracétique; B: acétonitrile

T (min)	A %	В%
0	100	0
1	100	0
10	15	85
12	15	85

Condition C1	Condition C2
Débit : 1,1 ml/min	Débit : 1,1 ml/min
Injection: 5 µl	Injection: 20 µl
Temp: 40° C	Temp: 40° C
Longueur d'ondes (% UV) : 210 nm	Longueur d'ondes (% UV) : 210 nm
Colonne: Uptisphere ODS 3 μm	Colonne: Kromasyl ODS 3,5 μm
33 * 4,6 mm i.d	50 * 4,6 mm i.d

Conditions C3

Eluant: A: Eau + 0,02 % acide trifluoracétique; B: acétonitrile

5

T (min)	A %	В%
0	90	10
6	15	85
10	15	85

Debit : 1 ml/min Injection : 5 µl

Colonne: Uptisphere ODS 3 µm 50 * 4,6 mm i.d

10 Temp: 40° C

Longueur d'ondes (% UV) : 220 nm

Les conditions suivant les exemples, sont les suivantes :

Exemples	Conditions
1 à 29	C2
30 à 263	C1
264 à 425	C3
426 à 456	C2
457 à 503	C3_
504 à 586	C1
587 à 778	C3

Ces exemples sont présentés pour illustrer les procédures ci-dessus et ne doivent en aucun cas être considérés comme une limite à la portée de l'invention.

-	72	•

		n		Pureté	T	M+H+
Ex	R,	R ₂	R,		(T	MITTIT
	AAA	Ö.	~~~°°°	(en %) 66	7,6	523,3
1		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Salo O			32,0
2	-	-	٥٠٠٠	94	7.7	543,2
3	•	•		96	8.1	557,2
4	•			98	8.5	593,2
5	-	•		95	7.8	557,2
6	•	ü	• Br	97	8,1	623,1
7	-		NO ₂	95	8,1	588,2
8			F ₃ C-S 0	19	8.1	535,2
9		"	NO ₂	99	8,5	622,2
10	-		CF, O	80	8.4	611,2
11	-	-	~ s ₂₀	99	X.2	569.2
12	*	-	F ₃ C-\(\sigma^{\mathbb{NO}_2}\)\(\sigma^0\)\(\sigma^0\)	93	8,9	656,2

			- 93 -			
13		•	Br S O	85	9,1	697,0
14	"	-	F ₃ C 0	95	8,7	611,2
15	0		`o-\	87	7,8	573,2
16	•		Br o	100	8,4	653,2
17				97	8.6	611,1
18	•			99	8,7	636,3
19	•		C N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	83	7.2	621,2
20	-		N N CI	98	7.4	595,2
21	"		~o	84	7,4	536,3
22				99	8.4	614,3
23	٠		CI NO	63	8,2	570,2
24	•	*	N	92	7.5	572,3

			- 74 -			
25	-	•	N O	93	8,4	606,4
26	•	-		96	7,4	582,3
27	•	•	G	93	1,8	624,2
28	•	•	Br-N-O	93	7,8	602,2
29	-	-	F NO ₂ NO ₂	95	7,4	585,2
30	•	•	-h	87,39	4,0	516,4
31	•	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	92	5,5	560,3
32	-			90	5,7	563,3
33	•	ï		87,73	5,6	625,4
34		•		85,41	6,0	565,4
35	•	•	Br S O	98,4	6,4	671,1
36	•		N—CI	86	4.9	542,3

37	-	,		89	6,1	572,3
38	•	,		77,61	6,8	555,4
39	•	,	0 × × × ×	89,16	4,2	545,4
40	•		o. Ž	92,32	5.3	599,3
41	•		, c	83	6,0	589,2
42	-	,	>	36,3	5.9	531,2
43	•	-	°Y S	83,27	5,9	555,3
44	•	"		82	4,5	564,4
45		•		86,75	6,0	577,3
46	•	*	Q.	91,95	4.7	501,4
47	•			88,94	4,5	475,3
48	•	•	00 N O O O	73	5.3	542,3
49		~~\n\j\.		90,96	4,4	486,4
50	•		H-Z-Z-	95,5	5,9	530,4

			- 96 -			
51	-	-		94,51	6,1	533,4
52	-			93,64	6,0	595,4
53	-			96,05	6,5	535,4
54	"	•	Br S O	84,68	6.9	641,1
55	-		CI.	86	5.5	512,3
56	•	•		92	6,5	542,4
57	•			91,29	7,2	525,5
58	-	•		94,7	4.7	515,4
59	•	•	o to so	94	5,8	569,3
60	•	•	٥	89,43	6,6	559,3
61	•	•	>	32	6.9	501,5
62	-		, L.	93,53	6,4	525,4
63	,			94,7	4,9	534,4

			- 27			
64	,		° S	94,32	6,4	547,3
65			Co.	91,71	5,2	471,4
66	•	-	·La	92,47	5,0	445,4
67		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58	5,9	512,3
68	-			84,55	3,6	559,4
69	•	-	H-Z	87.7	4,7	603,4
70				90,77	4,8	606,4
71	T	-		72,34	4,8	668,4
72	-	•	° ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	87,18	5.1	608,4
73		•	Br S O	69,52	5,4	714,1
74	•	-	N CI	63,39	4,2	585,3
75	7	•	CN-C'.	54,46	5.1	615,4
76	•	•		87.3	5.7	598,4

			- 70 -			
77		-	, N. W.	96,1	3,8	588,4
78	-	•	i,	89,9	4,5	642,3
79	-	-		61.5	5,1	632,3
80	-	•	>	43,65	5,0	574,3
81	-	"	°Y S	88,18	5.0	598,3
82	-	-	i O'	88,6	4,0	607,4
83				80,08	5,1	620,3
84	-	·	€°.	85,57	4,0	544,3
85	•	•	0,000	48,41	4.5	585,3
86	-	Vo NN	F ₃ C .	82,68	6,1	589,3
87	-	-		79,99	6.5	611,4
88	-	-	ОН	86,07	4,8	503,4
89	•	•	но-	82	5,1	551.4
90			NH ₂	19.44	4.4	502.4

91		•	° .	86,48	5,1	550,4
92	•		a	80	6.3	567,3
93		~~~.	F ₃ C .	94,62	6,6	559,3
94	"	19		57,.01	6.9	581,4
95	п	u	ОН	92	5,2	473,4
96	11	п	но	87,4	5,6	521,4
97	u	n	NH ₂	20.99	5.0	472,4
98	,,	,,		88,63	5,7	520,4
99	ч	ų.	a-{>	84	6.7	537,3
100	11	ONNNS	F ₃ C 0	89,71	5,2	632,3
101	u	,		90,25	5.5	654,4
102	"	•	ОН	90,09	4,0	546,4
103	п	ıı.	HO	71	4.4	594.3

104		•	ONH ₂	37,19	3,8	545,3
105	•	•	· · ·	76,55	4,5	593,4
106	† √ N	~~\ ⁰ .	.L.L	69,62	5,9	405,2
107		_{F₃C} N = 0	-	98	7.1	493,2
108		~~~o	•	80	6,0	467,3
109		`s-\o	п	88	6.5	471.2
110	•	~~~ N	•	60,04	5,7	427.3
111		F ₃ C N 0	"	78	6,5	515,2
112		o	•	97	6,2	455,2
113	•	N 0	"	70	5.7	489,3
114		`s-\o		90	6,2	493,3
115		~~~.	н м.	62,88	3,6	305,3
116		F ₃ C N 0	.,	82,99	4,7	393,2

		 -		74.40	60	202.1
117	↑ N	CI N O	a	74,42	5,0	393,1
118		0 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	•	10,53	5,4	367.3
119		`s-\o	•	74,79	4.3	371.2
120	•	~~.	u	50,14	3,4	327,3
121	•	F ₃ C N = 0	n	70	4.3	415,2
122	· N		n	84	3.9	355,3
123	•	N 0		66	3,5	389,3
124	•	_so	ų	94,61	3,9	393,2
125		~~ ^N	, N	71	5,5	462,3
126		F ₃ C N 0		52	6,6	550,2
127	· C	G N O	u	57	6,8	550,1
128		N O	"	60	5,6	524,2
129	· C	`s-\n	п	64	6,1	528,2

			- 102 -			
130		~~°°.		27	5.4	484.3
131	•	F ₃ C N = 0	я :	51	6,2	572,2
132	· C	o		73	5,7	512,2
133	•	N 0	•	61	5,4	546,2
134	\ \ \ \	`s-\No		43	5,8	550,2
135	i C	~~~ N	```	76	5.3	483,3
136	i N	F ₃ C N O	1	49	6,4	571,2
137	· C	CI N O		63	6,6	571,1
138	i N		11	79	5,4	545,2
139	· C	`s-\N0	"	57	5,9	549,2
140	•	~~~°.	"	66,58	5.2	505,3
141	•	F ₃ C N 0	"	61	6,0	593,2
142	i C	-0 N-0	•	67	5,5	533,2

143			•	61	5,2	567,3
144		S-CNNO	-	51	5,6	571.2
145		~~\n\!		56	7,0	457,3
146	\\\	F_3C N O	•	64	8,1	545,2
147			,	52	8.3	545.2
148		N_0	n	69	7.1	519,3
149		`s-\o	"	70	7,6	523,3
150		~~~ ⁰	u	63,77	6.7	479,4
151		F ₃ C N 0	O.	50	7.3	567.3
152	· N	o	u	46	7,3	507,3
153	· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	N 0	u	78	6.7	541,3
154	•	s-Co	n	66	7,0	545,3

155		~~~ ⁰ .	on S	68	6.0	457,2
156	· C	F ₃ C N = 0	q	65	7.1	545,2
157				67	7,3	545,1
158		N N N		66	6,1	519,2
159		`s-\N_o		77	6,6	523,2
160	· ~ \	~~\n\\.	n	60,49	5,8	479,3
161		F ₃ C N = 0	ч	60	6,6	567,3
162	· N	o	n	69	6,2	507,2
163	• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	N = 0	п	50	5,8	541,2
164	· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	`s-\\\	"	49	6,2	545,2
165	· C	~~\ ⁰ .	»-⟨>-·	67		466,3
166	· C	F ₃ C N	4	45	5,5	554,2
167	· C	CI—N—O	ч	65,89	5,7	554,1

- 105 -

168	· C	, N = 0	п	5	5,4	528,2
169	i N	`s-\No	e	64,08	5,0	532,2
170	•	~~\n\".		62,51	4.3	488.3
171	•	F ₃ C N = 0		55	5,2	576,3
172		o	n	50,35	4,7	516,3
173	•	N 0	,	7	5.2	550,3
174	***	`\$-__N_=0	,	48,63	4,8	554,3
175	· C	~~\s\.	· O F	53	5,7	459,2
176	· C	F ₃ C N = 0	11	49	6.9	547,2
177		CI NO	•	61	7.1	547.1
178	i C	N 0	u	57	5.9	521.2
179		`s-\o	,	65	6,4	525,2
180	·~~~°	~~\n\J	ı,	K8,99	5,6	481,3

181	~~~	F ₃ C N = 0	•	58	6,4	569,2
182	· ·	o		64	6,0	509,2
183	•	`s-\No	H	63	6,0	547.2
184	100	O.J.		67,83	10,1	516,3
185	!	N-C	•	61.66	6.7	525.3
186	· Co		n	40,48	9.9	537,3
187		»-C>	11	50	6,4	546,3
188	i	O.J.	77	42.57	7.4	478.4
189	· C	>¬	n.	29	4,8	487,3
190	F		•	55	10,3	499,3
191	F	×	ч	19.39	6,7	508,3
192			•	67	11,1	567,3
				L	لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

			- 107 -			
193		»	•	64,73	7,9	576,3
194			° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	92	10,6	586,3
195		»	•	85	7.3	595,3
196	, John Control		r	96	10,5	607,3
197	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	»	n	89,25	7.2	616,3
198		O,,	n	98.24	7,9	548,3
199	· C	N-\		94	5,6	557,3
200	F	O.J.	11	98	10,8	569,2
201	F	»-(11	93,17	7,3	578,2
202			P	97,82	11,7	
203		»-<>>		88,11	8,5	646,3

204		7.	, O	73	11,2	690,0
204			Br S Q	73	11,2	090,0
205		N	•	60,44	7.9	6,99,0
206	· /	O.J.		76	11,1	711.0
207	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	»-C>		72,2	7,8	720.0
208		O.	n .	89,42	8,5	652
209	i C	N-(u	48	6,2	659,0
210	* F	ON.	**	78,2	11,6	673,0
211	· F	N- 0	n	66,1	7,9	682,0
212		ON,	'n	78	12,6	739,1
213		»	•	88.77	9.1	750,0
214	· NO		F ₃ C 0	73	10,6	604,3
215		>	,	67	7.5	613,2

			.07			
216	· ر	One of the second of the secon		73	10,5	625.3
217	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	»-{\rightarrow}	r	83	7,3	634,2
218			•	87,32	7,9	566,3
219	· N	N-\	•	79	5,7	575,2
220	F	○		89	10,7	587,2
221	F	»-⟨>, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"	78.75	7.4	596.2
222		J.	,	95	11.6	655,3
223		>		79	8,6	664,3
224	100	O.J.	N N N S S S S S S S S S S S S S S S S S	58	9.4	614.2
225	170	N	n	78	6,4	623,2
226	· Company			75	9.2	635,3
227	· Co	N	n	88	6,1	644,3

			- 110 -			
228		Onl.		86	6.7	576,3
229		>	n	80	4,6	585,2
230	•			73	9,5	597,2
231	• •	N-()	,	66	6,2	606,2
232		J.	•	62	10.5	665,3
233		×->	n	81	7,5	674,3
234			-z = z = z = z = z = z = z = z = z = z =	92	8.9	540.3
235	i Co	×	п	86	5,6	549,2
236	· \ \ ر	J.	o	91	8.7	561,3
237)×	•	94,51	5,4	570,2
238	i C	O,	tr	93,36	6,2	502,3
239		»-⟨>		97	3,8	511,3

240	F		c	98.13	9.0	523,3
241	F	»-(82	5,4	532,2
242			**	99	10,1	591,3
243		»-()	11	94,74	6,8	6,003
244	, N		, o , o , o , o , o , o , o , o , o , o	89	9,8	596,3
245	!	N-()	"	81	6,6	605,3
246	٩		"	96	9,7	617,3
247	· Company	»-()	11	85.68	6.4	626,3
248			·	98,65	7.1	558,3
249		×	,,	92	4.8	567.2
250	F			96	10.0	579.2
251	F	×->	•	88,12	6,5	588,2

			- 112 -			
252			"	97	10,9	647,3
253		×->	•	86	7,8	656,3
254			F so	79	10,1	572,2
255	!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	N	"	79	7.0	581.2
256			"	71	10,0	593,3
257		»-⟨>,	11	72.74	6,6	602,2
258	i N		u	79.1	7.4	534,3
259	· C	N- 0	•	74	4.9	543,2
260	•			84,17	10.3	555.2
261	• • •	`N-⟨\	n	76.16	6.7	564.2
262		O.J.	•	95	11,1	623,3

263		×->	•	78.91	8,0	632,3
264			Н	75,26	5.1	430,2
265	•	o CF3	н	90,43	5,0	430,3
266	41		п	74,93	4.3	452,3
267	u.	المالية	"	79,62	4.9	390,3
268	а		"	92,82	5,6	490,4
269	11		"	68,87	3,6	421,3
270		N Br		79,07	4,9	440,2
	н		o			
271	п	N	"	84,22	3.0	392,3
272	"		п	67,34	4,9	418,2
273	n	•	n	81,63	4,4	352,3
274	п	, i o	a	90,11	4.7	342,3

275	•		п	54,36	4,3	438,3
276	п	F ₃ C ₀	n	81,69	4.9	432,2
277		· ·	•	85.62	5.2	382,3
278	•	N-CO.	•	86,19	3.2	377,3
279		، م	п	94,76	4,9	451,2
280	-	CF,	"	99,42	4,7	451,3
281	"		п	90,55	4,0	473,3
282	n	المالية.	13	93,80	4,6	411,3
283	п	***************************************		82,71	5,4	511,4
284	· ·		O	90.85	3,4	442,3
285	n	o Br	я	98,65	4,6	461,2
286	"	N		98,80	2.8	404,3

287	II		,	86,02	4,6	439,3
288	u	, , , o	n	97,47	4.1	373,3
289		****	,	99,31	4,4	363.3
290	"	`~~.	,,	45,77	4,1	459,3
291	a	F,C, 0 0 0	•	94,07	4,6	453.3
292		•	п	95,65	5,0	403,4
293	11	N	u	94.30	2.9	398,3
294		o Ca	n	80,64	5,9	481,2
295	u	CF,	"	98,05	5,7	481,3
296	•		TI T	94,93	5.0	503,4
297	u	أسار.	e e	96,81	5.6	441,3
298	14		"	95,00	6,3	541,4

			- 110 -			
299			n	95,13	4,2	472,4
300	u	Z C Z		52.68	3.2	452.4
301	и	N N Br		98,03	5,6	491,2
302	п .	N.		96,44	3,7	217,9
303	u .		•	97,22	5,6	469,3
304	u	•	n	96,97	5.2	403,3
305	n	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		99,05	5,4	393,4
306			,	32,67	5,1	489,3
307	Р	F ₃ C ₁ 0		84,51	5,6	483,3
308	-	· ·		98,44	6,0	433,4
309	"	N	"	97.78	4.0	428,3

310	: 000		•	79,54	5.0	460,2
311	•	CF,	,	78.59	4.9	460,3
312	-			66,24	4.2	482,3
313	17	المالية		70,15	4,8	420,3
314	77		*	57,87	5,5	520,4
315	v		"	71,26	3,6	451,3
316	11	o Br		81,16	4.8	470,2
317	"	N.	"	74,96	2,9	413,3
318	n		"	53,47	4,8	448,3
319	-	, , , o		87,88	4.3	382,3
320	•	, i	n	91,41	4.6	372,3
321		· .	"	1,59	5,0	468,3

			- 110 -			
322		F ₃ C ₁ O 0	,	<i>7</i> 7,81	4.8	462,3
323	a	, i	п	76.59	5,1	412,3
324	,,	N	u	83,35	3.1	407,3
325	, NO		CH ₃	87,42	5.2	444,2
326	**	CF,	•	98,89	5,1	444,3
327	•		n	95,68	4,3	466,3
328	ч		"	97.27	4,9	404,3
329	u	, T,	u	95,73	5,7	504,4
330	7			83.37	3,7	435,3
331	n	N N	n	71.88	3.2	413,3
332	**	o Br	n	98,33	5.0	454,2

	, <u> </u>					
333	tt	N	11	83.73	3.0	397,3
334	n		a	94,77	5.0	432,3
335	a	, o	u	95,88	4.5	366,3
336	ч	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	"	98,9	4.7	356,3
337	n	`~~.	TT	50,74	4.4	452,3
338	u	F ₃ C ₁ 0	**	95,39	5,0	446,3
339		•	11	98,2	5.3	396,3
340	и	N	II	92.35	3,2	391.3
341		, Ca	н 🕕 .	90,41	5.1	444,2
342	ч	o CF,	*	87.41	5.0	444,3
343	**	-0-0-	T T	87,37	4,3	466,3
344	11	المالية	1	83,01	4.9	404,3
345	"		"	89,47	5,6	504,4

			- 120 -			
346	•		**	77.55	3.6	435,3
347	•	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	,	49.49	2,4	414.3
348	"	o Br	u	85,63	4,9	454,2
349	el	N	11	88.12	2.9	397,3
350	•		u	87,73	4,9	432,3
351	q	•	ч	84,48	4.4	366,3
352	•	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	п	82,03	4.7	356,3
353		F ₃ C 0 0	п	82.93	4.9	446,3
354		٥	,,	72,6	5,3	396,3
355		N	II	86,75	3.2	391,3
356	F	م ا	,,	93.75	4.7	413,1
357	"	o CF,	ч	96,13	4.6	413,2

358				- 121 -			
360	358	•	`~	-	98,3	3.8	435,2
361	359		المالية	п	96,45	4,5	373,2
362 NN, O	360	,		u.	97.9	5.3	473,4
363 98,96 4.5 423.1 364 93,98 2.4 366.3 97,98 4.5 401.2 366 93,33 4,0 335.2 367 95,73 4,3 325,3 368 90 0 1.21 3.9 421.3	361	•	\\\\.	•	97,57	3,0	404,3
364 " 93,98 2,4 366,3 365 " 97,98 4,5 401,2 366 " 93,33 4,0 335,2 367 " 95,73 4,3 325,3 368 " 1.21 3,9 421,3	362	ч	2	•	78.0	2.5	383,2
365 " 97.98 4,5 401,2 366 " 93,33 4,0 335,2 367 " 95,73 4,3 325,3 368 " 0 " 1.21 3,9 421,3	363			,	98,96	4.5	423,1
366	364	•		"	93,98	2,4	366,3
367	365			,	97,98	4,5	401,2
368 " 1.21 3.9 421.3	366	•	, , , o	"	93,33	4,0	335,2
	367		, i o		95.73		
	368	,	`~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•	1.21	3.9	421,3

369	u	F,C,	•	88,55	4,6	415.2
370		· ·	-	95.93	4,9	365,3
371	•	N		99,1	2,6	360,2
372			u	90,59	3,4	392,1
373	ti	CF ₃	"	93,57	3.3	392,2
374	•		11	97,23	2,6	414,2
375		المالية.	•	93,83	3,1	352,3
376	u		"	96.81	4,0	452,4
377	"		n	97,7	2,2	383.3
378		N Z Z Z	•	53,69	2.3	362,2
379	ч	o Br	-	97,1	3,1	402,1

- 123 -

				·		
380	II.	N.	n	70,3	2.5	345,3
381	U		u	97,59	3,1	380,2
382	"	o o	u	86,74	2,4	314,2
383	"	, i	u	87,28	2,6	304,3
384		`~~.	"	10.27	3.1	400,2
385	11	F,C, 0 0	"	93,38	3.1	394,2
386	"	٠	"	88.99	3,4	344,3
387	n	N	п	89,43	2,5	339,3
388	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	, *_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	н 🥕 .	86,18	4.2	458,3
389	"	· No Co		37,01	3.9	404,3
390		\$ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N	*	57,02	2,7	437,4
391	"	. A N N EN EN		78,70	4.3	441,3
392	e e	S F F F		67,94	4,6	490,3

393		. 0		39,75	4.5	479,3
333						
394	**			94,48	2,8	435,4
395	**	· S N	••	83,7	3,4	432,3
396		s _N		96,5	4,7	464,4
397	n.	O SO SO S	"	43.75	4,5	547,3
398	· N	، أيسم الأسمادي المسادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسم الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي الأسمادي	n	86,87	3,3	399.3
399	t r		"	47,77	2,9	345,3
400	•	. NENEN.		82	3,4	382,3
401	n .	S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	"	97,10	3,8	431,2
402	•	. N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		76,92	3,8	420.2
403	•		"	97,3	2,8	373,3
404	,,	. S _N	ti	95,9	4,0	405,3

405	,,		**	69,50	3,7	488,3
406	F		n	90,79	4,1	420,3
407	u	\$ N \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	11	86,38	2,5	399,3
408	u	S F F F	n	67,52	4,6	452,2
409	"	. N N	и	99,8	2.7	397,3
410	D	· Y z	н	97,7	3,3	394,3
411		، أيساني المانية المانية	"	87,97	5,0	488,3
412	11	\$ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N	n	97 <u>,2</u> 3	3,6	467.4
413	tr	. I N N	n	99,29	3.7	465,4
414	11		n	96,2	4,2	462,4
415	II	المراكب	"	72,0	5,5	494,3
416	! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		8	85.09	4.3	467,3

			- 126 -			
417	п	· N ~ (°)	•	68,52	4.1	413,3
418	n	. S N N N	в	98,76	2,8	446,4
419	n	. A N ENEN'		73,21	4,4	450,3
420	n	S F F F	"	76,94	4.7	499,2
421	п	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ч	85,12	4,6	488,2
422	n		. "	98,15	2.9	444.4
423	п	Az.	•	58	5.1	477,3
424	"	. Š	"	25	3,6	410,3
425	п	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	4	69,90	4.6	556,3
426		×	. Lokok	90.11	8,2	556,3
427	n		•	95.30	9.7	552,3
428	11	, o .		89.35	9.6	573,3

			- 127 -			
429	17	O.J.	u	97,48	11,8	547,4
430	п	مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ	•	91,35	9,6	591,3
431	n	∼ ~.	O.	66,60	9.7	557,3
432		°Y \Cs	D	97,25	10,5	547,3
433	u	F O	u	98,20	10.2	549,3
434	**	N	"	88,28	4.7	489,3
435	ti		п	94.30	5.8	485,3
436	u	`°,	п	92.92	5,6	506,3
437	II.		11	95,73	7,1	480,4
438	. "	مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ	n.	89.80	5.6	524,3
439	n	~~~.	n	69,38	5,6	490,3
440	u		"	95,21	6.2	480.3
441	0	F	,	96,98	6,0	482,3

			- 120 -			
442	· \	N	н 🔏 .	85,00	5,4	456,3
443	п		"	94,40	6.5	452,3
444	15	``\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•	91.10	6.3	473,3
445	*		•	96,60	7,7	447,3
446	"	ن منگری کی این این این این این این این این این ای	•	92,80	6.3	491,2
447	п	~~~.	,	85,40	6,3	457,2
448	-		D.	96,70	6,9	447,2
449		F .	'n	98	6,7	449,2
450	•		"	38.17	3,6	385,2
451	"		n	92,70	3,4	406,2
452	"	O	п	89,50	4,7	380,3
453	"	ن منابع منابع	11	86,24	3.4	424,2
454	n .	~~~.		71,20	3,3	390,2

455			**	88;60	3,8	380,2
456		F	"	89,26	3,5	382,2
457	· po	F ₃ C-_N_O	4	96,55	4,9	445,3
458	n	Br N	"	94,46	4,8	455,2
459	"	CI-N-N-O	u	95,6	4.7	411,3
460	u	F,co-\N_0	п	98,1	5.0	461,3
461	. 11	>__\>_0	u	93,31	5.1	419.4
462	"	N N N O	"	97,08	4,2	402,3
463	n	F-_N_=0	"	94,61	4.4	395.3
464	•	1-N-0	н	97.05	4,9	503.2
465	-	N_0	*	95,13	5,1	453,4
466	·	F ₃ C-\N_O	"	93,21	4,8	475,3
467		Br N O	"	94.08	4.7	485,2
468		a-√N = 0	u	93,08	4,6	441,3
						

				,	,	
469	a	F ₃ α N = 0	n	95,17	4,9	491,3
470	а	>-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\		89,99	5,0	449,4
471		N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		92	4,1	432,3
472	ч	F-N-O		94,71	4.3	425,3
473		1-N-0	•	95.3	4,8	533,2
474	•	○ - > -0	u	94,13	5.0	483,4
475		F ₃ C-\N_=0	•	95	5.1	459,3
476	11	Br N=0		94,69	5,0	469,2
477	н	G-N-0	•	94,44	4,9	425,3
478	,	F ₃ CO-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•	98	5,2	475,3
479	n	>________\0	•	96,2	5,3	433.4
480	-	N N N N N	•	93	4,4	416,3
481	n	F	•	94,59	4.6	409,3
482		I		95,22	5,1	517,2

483	п		,	95,7	5.3	467,4
484		Br N S	"	94,8	4,6	457,2
485	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	N ₃ —N _S	"	86,7	4,5	420,3
486	п	F ₃ C-N	"	88,5	4,8	447,3
487	u		11	96,9	5,1	483,4
488	u	i—N_s	IP	92,3	4,7	505,2
489	100	Br NS	11	65,4	4.9	471.2
490	11	N ₃ —N _S	17	62,6	4,7	434,3
491	u	F ₃ C-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	n	57.9	5,0	461,3
492	**			94,2	5,3	497,4
493	11	I—N—S	•	54,0	5.0	519,2
494		Br N S	•	54,6	4,8	501,3

						_
495	n	N3	"	64,9	4,7	464,3
496		F ₃ C-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	"	70,4	4,9	491,3
497			,,	96,5	5,2	527,4
498	17	I—N_S	н	55.7	4.9	549,2
499	170	Br N S	u	57,4	5.1	485,3
500	n	N ₃ —N		59,3	4,9	448,4
501	U	F ₃ C-N-S	11	53,6	5,2	475,3
502	u		"	97.8	5.4	511,4
503			, n	10 +36.87	5,2	533,2
504			Br NH O	96,33	11.2	646.3
505	**	j O S S O	и	92,67	9.4	690,1

506	•		•	41,11	9,5	656,2
507		٥٠٠٠	"	97,65	10,1	646,2
508		F	*	96,29	9.9	648,2
509	, N	·	. ilok	90,89	8,5	501.3
510	*	"	Н Ж.	61,04	5,8	401,2
511	,,	O.J.	. Lot	99,16	10.5	496.4
512	*	ч	Н Ж.	95,73	7.1	396,3
513	0	0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	· Lot	66	9,3	496,3
514		u,	Н 🔏 .	95,00	8.9	396,2
515	T T	F ₃ C - O	.i.k	96,61	9,5	530,3
516	,,		Н Ж.	94,05	6,4	430,3
517			.L.L	k7	8,6	536,3
518	ti	1	Н Ж.	91,59	5,6	436,3
519		· ××××		86,84	8,4	522,3
520	n		Н ж.	94.18	5.4	422.3

521		J.	l _o k	99.75	10.4	517.4
	•	°			10	
522	•	•	Н	96,8	6,8	417.4
523		(چکستان	.al.ok	70,34	9.1	517,3
524	**		н 🗡 .	93.49	5.8	417.3
525	"	F _j C-C	.lot	93,03	9,3	551,3
526	11	n	Н Ж.	97.13	6.1	451,3
527	•	`		74,37	8,4	557,3
528	ti	11	н 🗡 .	92,92	5,3	457,3
529	•	, H		92.92	8.8	484.3
530		"	Н Ж.	92.68	5.5	384.2
531	ts	O.J.	.L.L	98,29	10.8	479,3
532	r		Н 🔏 .	96,39	7.0	379.3
533	Ħ		. L.	99	9,5	479,2
534	Ħ	u	Н ж.	99,76	6,0	379,2
535	n	F ₃ C-C	. Lot	99.17	9,7	513,2

			_			
536	11	u	Н Ж.	99.74	6,3	413.2
537	u	` <u>`</u>	·Lot	68,71	8.7	519,3
538	"	п	н 🗸 .	90,09	5,4	419,3
539		· NAME OF THE PROPERTY OF THE	····	91.37	9.8	552.3
540	n n	"	н 🔻 .	95.39	6,6	452,3
541	"	O.J.	· Lot	98,71	11.7	547,4
542	u.	п	н	99,02	7.9	447.4
543	u	المحمدة المحمدة	***************************************	79,38	10,5	547,3
544	n	и	Н	95,46	7,1	447,3
545	u	F ₃ C - 0	باره ا	95,3	10,6	581,3
546	,,		н 🗡 .	95,45	7.3	481,3
547	n	`~~~.	بالم	80.92	9,8	587,3
548	u	и	н 🧸 .	92,06	6,5	487,3
549	· N		N	63	7,7	529,4

			- 130 -			
550	ti		N~~ 0	79	7.1	495,4
551	4	ons	N	70	6,7	529,3
552	,	11	N~~~.	77	6.3	495.3
553	u	F ₃ C	N	61	6.9	563.3
554	п	n	N~~~.	69	6,5	529,3
555	. "		N	69	6.1	569,3
556	n	11	N~~~	76	5.8	535,3
557		· N	N	79	5,9	555,3
558	ч	п	N~~~.	XX	5,6	521,3
559	"	O	N	90.81	7,4	550,4
560	ч	n	z	95.6	6.9	516,4
561	"	رگ ده	N	80,85	6.4	550,3
562	11	o	N .	85.8	6,0	516,3

- 137 -

			- 137 -			
563	e	F ₃ C - O	N-	92,92	6,6	584,3
564	п	II.	N~~~°	97.26	6.3	550,3
565	11	`~~	N	82,91	5,8	590,3
566	ų	n	N~~~.	87,77	5.5	556,3
567	•		N—O	86	6,0	517,3
568	tr	n	N~~~.	83,41	5,7	483,3
569	ı	O.	N-()	95	7.6	512,3
570	"	"	N~~~.	94,08	7.1	478.4
571		رگ کی کا	N	87,39	6.5	512,3
572	H	14	N .	90,06	6,1	478,3
573		F ₃ C-\(\)	N	X5,61	6,8	546,2
574	п	•	N~~~.	83.51	6.4	512.3
575		`~_~.	N	78,63	5.9	552,3

576						
			N .	79,58	5.6	518,3
577		· NAME OF THE PROPERTY OF THE	N	84	7.1	585,3
578			N .	91	6.7	551.3
579		○ ,		89,59	8,6	580,4
580	**	u	N .	97.13	7.9	546,4
581		رُ کی کی کا	N	83	7,6	580,3
582	**	,	, c	92,05	7.1	546,3
583	**	F,C	N	86	7.8	614.3
584	ų	"	N~~~.	95,49	7.3	580,3
585	**		N	77	7.0	620,3
586	11	Ħ	N~~~.	91,1	6,6	586,4
587	, N	O NII	н м.	95	4.6	435
588	"	NH O		90	4.4	391.3

					, ,	
589	п		u	88	5.1	435,3
590		F ₃ CO- N = O	"	92	4,9	447,3
591	n	→ N → O	"	20,32	5,1	399,4
592		NH NH O	п	85	5.3	486.3
593	н	NH O	"	97	5,1	442,3
594	"		"	92	5.7	486.4
595	n	F ₃ Ω)	11	79	5.5	498,3
596	· CO	· * N ~ C ?	11	93.4	4.68	451,29
597	u	. N N	п	94.9	4.86	425.27
598	п	. N C	"	97,9	5.37	475,22
599	a	s Z	u	97.1	5.20	457.32
600	u	. N C C	"	95.1	5.10	441,24

		•	- 140 -			
601	· 100°	. , , , , , ,	a	91.1	4.61	481.29
602	"	· N	0	97.5	4.78	455.29
603	t)	· N C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ч	98.0	5.28	505.22
604	•	S _N	u	95,4	5.12	487.33
605	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		u	94,0	5.03	471,27
606			и	X9,X	4.86	465.29
607	u	S N S F	и	98.2	5.03	439,29
608	,		n	97,6	5,53	489,24
609				93.3	5,36	471,34
610	,	, N O	"	91.4	5.27	. <u>.</u>
611	· NO	F ₃ C-N-O	CH ₃	94	4.9	459,3
612		Br N=0		92,95	4.8	469,2
613	n	G-N-0	"	91.61	4,7	425,3

			- 141 -			
614	11	F ₃ CO- N = 0		92	5.0	475,3
615	,,	>____\o	n	85,2	5,1	433,4
616	11	N N O		83	4.2	416,3
617	11	FNO	n	94,11	4,4	409,3
618	"	1-N-0	n	93,85	5,0	517,2
619	u .	N _P o		92.74	5.1	467,4
620		F ₃ C-\NO	u	91	4.8	489,3
621	"	Br N O	"	91,9	4.7	499,3
622	tr	CI N N	"	89,71	4.6	455.3
623	ır	F ₃ (1)-N-0	•	90	4.9	505,3
624	17	>-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	ч	83,96	5,0	463,4
625	11	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	11	87	4.1	446,3
626	"	F-_N_O	"	93,1	4.3	439,3
627	u	I	n	93.21	4.8	547,2

4	•		- 142 -			
628	"	N _N -0	,	90,67	5.0	497,4
629		Br—N_S		79.6	4.9	485,2
630	u	N ₃ —N _S	•	72,8	4.8	448,3
631	,	F ₃ C-N	•	78,7	5.1	475,3
632	•			97.3	5,4	511,4
633		1-N-S	•	51.5	5,1	533,2
634	. 0	Br N	•	76.1	4.9	515,3
635	n	N ₃ —N _S	•	74.2	4.7	478,3
636	•	F ₃ C-N-S	•	76,5	5.0	505,3
637	*			97,7	5,3	541,4
638	•		u	71.4	5.0	563,2

					_	
639			n	82,54	4.4	451,3
640	u	· N O	u	93.42	4.2	397,3
641	ч	. s N N N	ч	98,93	2.9	430,4
642	n	. N	п	81,46	4.5	434,3
643	tt	S F F F	n	96.41	4.9	483.3
644	tr	S NO ₂	n	91,55	4.7	472.3
645	11	· N N	,	97,96	2.9	428,4
646	n		n	96,9	5.0	425,3
647	11	الم	"	95,8	4.9	457,3
648	η		u	91.41	4.6	540.3
649	!		17	0,88	4.75	465,3
650	u	N F	u	0,09	4.89	439,3
651	,		o	98.5	5.42	489,2

652		. \$, \		93.3	5,24	471,3
653	п		11	87.6	5.14	455,3
654	· NO	بالمراث.	u	88,3	4,66	495,3
655	u	· N N	а	98.1	4.82	469.3
656	u		u	98,4	5,34	519,2
657	*	. Š	u	95,4	5,16	501,3
658		· N C C C C C C C C C C C C C C C C C C	•	89,8	5,08	485,3
659	i no	a—————————————————————————————————————	н 🥕 .	80,76	4.84	410,2
660	u	i _o	11	61.69	4.97	426,2
661		Br O	,,	90.93	4.79	454,1
662	n	F	,	91.55	4.58	394,2
663	II.	Br 1	*	91,99	4.88	454,1

	·			-,	,	
664	n	F ₃ C 0	п	92,79	5.55	526,2
665	, ,	i	n	93.78	5,02	502.1
666	tt	F—	u	96,3	4.75	408,2
667	II.	a-(),	11	81,2	5,02	408,2
668	· 0-	a>	n	90,79	4.74	440.2
669	"	ÇÇÎ,	n	78,93	4.88	456,3
670	"	Br ·	н	91,87	4.69	484,2
671	"	F	и	91.19	4.51	424.2
672	"	Br O	**	95.27	4.79	484,2
673	"	F,C O		89.5	5.46	542,2
674	u u	I	11	90,77	4.92	532,1
675	"	F	n	95.1	4.66	438,2

676	n		п	88,7	4,92	524,2
677		a———.	T	81,65	4.99	424.2
678	n	٠٠٠	**	70.32	5.11	440,3
679		Br .		90,06	4,96	468,2
680	и	F		94.11	4.74	408,2
681	u	Br O	"	93,96	5.04	468,2
682	"	F,C O	"	93.3	5,66	540,2
683	"	I	u	94,79	5.16	516,1
684	11	F	u	96,5	4.9	422,3
685	u	c-{\rightarrow}.		88.2	5,19	438.2
686		a-√	СН₃ ✓ *	87,93	4.86	424,2
687	"	CO i o	77	84,74	5	440,2

- 147 -

			- 147 -			
688	п .	Br O	"	95,34	4,82	468,2
689	•	F	"	89,78	4.6	408,2
690	п	Br	11	95.16	4.9	468,163 3
691	11	F,C O	"	95,6	5.56	540,2
692	"	1-	п	95.24	5,05	516,3
693	"	F	11	96.6	4,8	422,2
694	u	a-{	D	90.4	5.04	438,2
695		a	п	93,12	4.78	454.2
696	11	COL.	n.	86,11	4.92	470,3
697	0	Br O	n	94,89	4.73	498.2
698	u	F	"	94.1	4.54	438,3
699	n	Br CO	п	95.66	4.81	498,2

700	n	F ₃ C 0	"	94.8	5.48	570.2
701	u	1-	,	93.63	4.96	546,1
702	a	F-C	11	96,7	4.7	452,3
703	п	a-("	85,6	4,96	468,2
704	° CH ₃		Н м.	78,36	3.14	359,1
705	*	F_3 C $ x$ $\stackrel{\circ}{\longleftarrow}$ \cdot	**	47,4	3.9	367,1
706	°▼ CH ₃		"	69.72	4.28	385,2
707	°▼ ✓ CH3	F_3 C $ S$ $ 0$ 0 \cdot	•	34,86	4,96	393,2
708		F,C-\(\bigc\)-s\(\bigc\)0.	•	37.54	4.91	449,2
709	Br Br		,	к1,57	4,46	483,1
710	Br Br	F,C-\(\sigma\)-s\(\frac{0}{0}\).	•	55,98	5.12	491,1
711	N-CH ₃		"	73.74	3.09	441,2
712	№	F ₃ C - S 0 0	"	40.19	2,85	449,2

			- 147-			
713		,o	r	90,07	3,18	426,2
714	i ~ L	F ₃ C-\(\sigma\) - s \(\sigma\) \(\sigma\)		74.98	3.84	434,2
715	`	-0 -0 ·································	u	78,14	4,24	397,2
716	` _	F ₃ C-\(\sigma\) - s\(\sigma\) .	u	39,87	4.92	405.2
717	° CF3	, o , o , o , o , o , o , o , o , o , o	u	57,34	4.45	477,2
718	F CF3	F ₃ C-\(\sigma\) - S\(\sigma\) 0	,	37.75	5.01	485,1
719	°▼ CH ₃	CI N O	~ .	70,3	5.2	412,1
720	n	"	CH³ ∕4.	70.7	5.0	386.1
721	"	•	ŽĮ.	61,9	6,3	600,3
722	u	N_0	u	49.3	6,1	538,4
723		CI N O	~ .	65,0	5.1	412.2
724	ti		CH3	44.3	4.9	386,2

			- 130 -			
725	u	•	ŽĮ.	49,2	6,2	600_3
726	п		u .	37,5	6,0	538,4
727		G N 0	~ .	87.1	5.1	468,1
728	u	,	CH3	84,4	4.9	442,1
729			ŽĮ.	82,3	6.2	656,3
730	n	-N	~ .	93,8	4.7	406,3
731	"	"	CH3	80,7	4.6	380,3
732	•		Ž,	84.1	5.9	594.3
733	i Co	Q - N 0	<i>`</i>	67,9	4.7	462,1
734	n	•	CH ₃	66,9	4.6	436,1
735	•		**	56,8	5.9	650,2
736	r.	N =0	~ .	88.1	4,3	400,3
737		u	CH ₃ A.	82.8	4.1	374,3

738	-	•	XX!	51.4	5,6	588,3
739	7	CI N O	*	77.7	5,1	446,2
740	"		CH3	76.1	4,9	420,2
741	"	u	ŽĮ!	67,1	6,2	634,3
742	n	o	* .	88.9	4.7	384,3
743	11	"	CH ₃	79,3	4.5	358,3
744	u	"	Ž,	65.1	5.9	572,4
745	° CH ₃	o o	~ .	0,08	4,0	398,3
746	"	h	CH ₃	76,9	3.8	372,3
747	n	н	*	42,7	5.8	586,4
748	п	n	NO ₂	64.6	4.4	483,3
749	n	i o	~ .	87.4	5.3	409,3

<u> </u>				71.0	6.	383,3
750	n	•	CH ₃	71.0	5.1	יינטני
751	п	•	ŽĮ.	59,8	6,7	597,4
752	"		NO ₂	X4,4	5,6	494,3
753		O O	~ .	80,1	3.9	398,3
754	"	,	CH ₃	63.1	3.7	372.3
755	n	"	NO ₂	64.4	4.3	483,3
756	•		*	84,6	5,3	409,3
757	n	"	CH ₃	59.6	5.0	383,3
758	u	п	ŽĮ.	52,9	6.6	597,4
759		u	NO ₂	81.6	5.5	494,3
760	Ç,	"	~ .	75.3	5.3	465,3
761	n	u	CH₃ 🎢 '	60,3	5.1	439,3

			- 133 -			
762		n	ŽĮ!	61:8	6,6	653,4
763	"	u	NO ₂	74.4	5,6	550,3
764	i C		~ .	74.5	3,6	448.2
765	"	"	CH3	51,3	3.4	422,2
766		u	NO ₂	58,8	3.9	533,2
767	"	i o	~ .	86,2	4.8	459,3
768	u	"	CH ₃	63,2	4.6	433,3
769	1	,	ŽĮ!	60,1	6,2	647,4
770	7	"	NO ₂	83,5	5.1	544,2
771		0	~ .	68.1	4.1	432,3
772	"	u	CH ₃	63,8	3.9	406,2

773	п	•	ŽĮ.	41.1	5.8	620,4
774	u	-	NO ₂	62,8	4.4	517.2
775			~ .	85,5	5,4	443,3
776			CH³ ∕a,	62.5	5.2	417.3
777	u	•	ŽĮ.	0,33	6.7	631,4
778	•	•	NO ₂	ж7,7	5,6	528,3

Etude pharmacologique

WO 01/44191

Les composés de la présente invention ont été testés en ce qui concerne leur affinité pour différents sous-types de récepteurs de la somatostatine selon les procédures décrites ci-après.

-155 -

PCT/FR00/03497

5 Etude de l'affinité pour les sous-types de récepteurs de la somatostatine humaine :

L'affinité d'un composé de l'invention pour les sous-types de récepteurs de la somatostatine 1 à 5 (sst₁, sst₂, sst₃, sst₄ et sst₅, respectivement) est déterminée par la mesure de l'inhibition de la liaison de [¹²⁵I-Tyr¹¹]SRIF-14 à des cellules transfectées CHO-K1.

10 Le gène du récepteur sst₁ de la somatostatine humaine a été cloné sous forme d'un fragment génomique. Un segment *Pst*I-XmnI de 1,5 Kb contenant 100 pb de la région 5' non transcrite, 1,17 Kb de la région codante en totalité, et 230 bp de la région 3' non transcrite est modifié par l'addition du linker Bg1II. Le fragment d'ADN résultant est souscloné dans le site *BamH*I d'un pCMV-81 pour donner le plasmide d'expression chez les mammifères (fourni par Dr. Graeme Bell, Univ. Chicago). Une lignée de cellules clonées exprimant de façon stable le récepteur sst₁ est obtenue par transfection dans des cellules CHO-K1 (ATCC) grâce à la méthode de co-précipitation calcium phosphate. Le plasmide pRSV-neo (ATCC) est inclus comme marqueur de sélection. Des lignées de cellules clonées ont été sélectionnées dans un milieu RPMI 1640 contenant 0,5 mg/ml de G418 (Gibco), clonées en cercle, et multipliées en culture.

Le gène du récepteur sst₂ de la somatostatine humaine, isolé sous forme d'un fragment génomique d'ADN de 1,7 Kb BamHI-HindIII et souscloné dans un vecteur plasmidique pGEM3Z (Promega), a été fourni par le Dr. G. Bell (Univ. of Chicago). Le vecteur d'expression des cellules de mammifères est construit en insérant le fragment BamH1-HindII de 1,7 Kb dans des sites de restriction endonucléase compatibles du plasmide pCMV5. Une lignée de cellules clonées est obtenue par transfection dans des cellules CHO-K1 grâce à la méthode de co-précipitation calcium phosphate. Le plasmide pRSV-neo est inclus comme marqueur de sélection.

Le récepteur sst₃ est isolé comme fragment génomique, et la séquence codante complète est contenue dans un fragment BamHI/HindIII de 2,4 Kb. Le plasmide d'expression chez les mammifères, pCMV-h3, est construit par insertion du fragment NcoI-HindIII de 2,0 Kb dans le site EcoR1 du vecteur pCMV après modification des

WO 01/44191

5

10

15

20

25

30

35

PCT/FR00/03497

terminaisons et addition de linkers EcoR1. Une lignée de cellules clonées exprimant de façon stable le récepteur sst₃ est obtenue par transfection dans des cellules CHO-K1 (ATCC) par la méthode de co-précipitation au phosphate de calcium. Le plasmide pRSV-neo (ATCC) est inclus comme marqueur de sélection. Des lignées de cellules clonées ont été sélectionnées dans un milieu RPMI 1640 contenant 0,5 mg/ml de G418 (Gibco), clonées en cercle, et multipliées en culture.

Le plasmide d'expression du récepteur sst₄ humain, pCMV-HX, a été fourni par le Dr. Graeme Bell (Univ. Chicago). Ce vecteur contient le fragment génomique codant pour le récepteur sst₄ humain de 1,4 Kb *NheI-NheI*, 456 pb de la région 5' non transcrite, et 200 pb de la région 3' non transcrite, cloné dans les sites *XbaI/Eco*R1 de PCMV-HX. Une lignée de cellules clonées exprimant de façon stable le récepteur sst₄ est obtenue par transfection dans des cellules CHO-K1 (ATCC) par la méthode de co-précipitation au phosphate de calcium. Le plasmide pRSV-neo (ATCC) est inclus comme marqueur de sélection. Des lignées de cellules clonées ont été sélectionnées dans un milieu RPMI 1640 contenant 0,5 mg/ml de G418 (Gibco), clonées en cercle, et multipliées en culture.

Le gène correpondant au récepteur sst₅ humain, obtenu par la méthode PCR en utilisant un clone génomique λ comme sonde, a été fourni par le Dr. Graeme Bell (Univ. Chicago). Le fragment PCR résultant de 1,2 Kb contient 21 paires de bases de la région 5' non transcrites, la région codante en totalité, et 55 pb de la région 3' non transcrite. Le clone est inséré dans un site EcoR1 du plasmide pBSSK(+). L'insert est récupéré sous la forme d'un fragment *Hind*III-XbaI de 1,2 Kb pour sous-clonage dans un vecteur d'expression chez les mammifères, pCVM5. Une lignée de cellules clonées exprimant de façon stable le récepteur sst₅ est obtenue par transfection dans des cellules CHO-K1 (ATCC) par la méthode de co-précipitation au phosphate de calcium. Le plasmide pRSV-neo (ATCC) est inclus comme marqueur de sélection. Des lignées de cellules clonées ont été sélectionnées dans un milieu RPMI 1640 contenant 0,5 mg/ml de G418 (Gibco), clonées en cercle, et multipliées en culture.

Les cellules CHO-K1 exprimant de façon stable l'un des récepteurs set humain sont cultivées dans un milieu RPMI 1640 contenant 10 % de sérum foetal de veau et 0,4 mg/ml de généticine. Les cellules sont collectées avec de l'EDTA 0,5 mM et centrifugées à 500 g pendant environ 5 min à environ 4° C. Le centrifugat est re-suspendu dans un milieu tampon 50 mM Tris à pH 7,4 et centrifugé deux fois à 500 g pendant environ 5 min à environ 4° C. Les cellules sont lysées par sonication et centrifugées à 39 000 g pendant environ 10 min à 4° C. Le centrifugat est

10

25

WO 01/44191 PCT/FR00/03497

re-suspendu dans le même milieu tampon et centrifugé à 50 000 g pendant 10 min à environ 4° C et les membranes dans le centrifugat obtenu sont stockées à -80° C.

-157 -

Des tests d'inhibition compétitive de liaison avec [\$^{125}I-Tyr^{11}\$] SRIF-14 sont effectués en double à l'aide de plaques en polypropylène de 96 puits. Les membranes cellulaires (10 µg protéine/puits) sont incubées avec [\$^{125}I-Tyr^{11}\$] SRIF-14 (0,05 nM) pendant environ 60 min à environ 37° C dans un milieu tampon 50 mM HEPES (pH 7,4) comprenant 0,2 % BSA, 5 mM de MgCl₂, 200 KIU/ml de Trasylol, 0,02 mg/ml de bacitracine et 0,02 mg/ml de fluorure de phénylméthylsulphonyle.

La [125]I-Tyr¹¹]SRIF-14 liée est séparée de la [125]I-Tyr¹¹]SRIF-14 libre par filtration immédiate à travers des plaques filtres en fibre de verre GF/C (Unifilter, Packard) préimprégné avec 0,1 % de polyéthylènimine (P.E.I.), en utilisant un Filtermate 196 (Packard). Les filtres sont lavés avec du tampon 50 mM HEPES à environ 0-4° C pendant environ 4 secondes et leur radioactivité est déterminée à l'aide d'un compteur (Packard Top Count).

La liaison spécifique est obtenue en soustrayant la liaison non spécifique (déterminée en présence de 0,1 μM SRIF-14) de la liaison totale. Les données relatives à la liaison sont analysées par analyse en régression non-linéaire assistée par ordinateur (MDL) et les valeurs des constantes d'inhibition (Ki) values sont déterminées.

La détermination du caractère agoniste ou antagoniste d'un composé de la présente 20 invention est effectuée à l'aide du test décrit ci-après.

Test fonctionnel: Inhibition de la production d'AMPc intracellulaire:

Des cellules CHO-K1 exprimant les sous-types de récepteurs de la somatostatine humaine (SRIF-14) sont cultivées dans des plaques à 24 puits dans un milieu RPMI 1640 avec 10 % de sérum foetal de veau et 0,4 mg/ml de généticine. Le milieu est changé le jour précédant l'expérience.

Les cellules à raison de 10^5 cellules/puits sont lavées 2 fois avec 0,5 ml de nouveau milieu RPMI comprenant 0,2 % BSA complété par 0,5 mM de 3-isobutyl-1-méthylxanthine (IBMX) et incubées pendant environ 5 min à environ 37° C.

. la production d'AMP cyclique est stimulée par l'addition de 1 mM de forskoline (FSK) pendant 15-30 minutes à environ 37° C.

PCT/FR00/03497

- . l'effet inhibiteur de la somatostatine d'un composé agoniste est mesuré par l'addition simultanée de FSK (1 μ M), SRIF-14 (10⁻¹² M to 10⁻⁶ M) et du composé à tester (10⁻¹⁰ M à 10⁻⁵ M).
- . l'effet antagoniste d'un composé est mesuré par l'addition simultanée de FSK (1 μM), SRIF-14 (1 to 10 nM) et du composé à tester (10⁻¹⁰ M to 10⁻⁵ M).

Le milieu réactionnel est éliminé et 200 ml de HCl 0,1 N sont ajoutés. La quantité d'AMPc est mesurée par un test radioimmunologique (Kit FlashPlate SMP001A, New England Nuclear).

Résultats:

Les tests effectués selon les protocoles décrits ci-dessus ont permis de montrer que les produits de formule générale (I) définie dans la présente demande ont une bonne affinité pour au moins l'un des sous-types de récepteurs de la somatostatine, la constante d'inhibition K_i étant inférieure au micromolaire pour certains des composés exemplifiés.

-159 -

Revendications

1. Composés de formule générale

5

10

15

$$R_3$$
 R_1 R_2 R_2 R_3

sous forme racémique, d'énantiomère ou toutes combinaisons de ces formes, dans laquelle :

 R_1 représente un radical (C_1-C_{16}) alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, $-(CH_2)_m-Y-Z_{11}$ ou $-(CH_2)_m-Z_{12}$ dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle ou aryle éventuellement substitué, Z₁₂ représente cyano, cyclohexényle, *bis*-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle éventuellement substitué, aryle éventuellement substitué ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou bien Z₁₂ représente un radical de formule

ou bien R₁ représente un radical de formule

R₂ représente un radical de formule -C(Y)NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃;

 R_3 représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle éventuellement substitué, alkényle, alkynyle, aralkyle éventuellement substitué, hétéroarylalkyle éventuellement substitué, ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, $-(CH_2)_n$ - $-C(O)X_2$, SO_2X_3 ou

-160 -

 X_1 représente un radical (C_1-C_{15}) alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, $-(CH_2)_m-Y-Z_{21}$ ou $-(CH_2)_mZ_{22}$ dans lequel

Z₂₁ représente un (C₁-C₆)alkyle

5

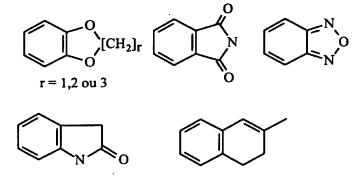
15

 Z_{22} représente cyclohexényle, indanyle, *bis*-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou Z22 représente un radical de formule

X₂ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), alkynyle, ou un radical de formule -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

 Z_{23} représente un (C_1 - C_6)alkyle ou aryle éventuellement substitué; Z_{24} représente alkyle, cyclohexényle, *bis*-phényle, (C_3 - C_7)cycloalkyle éventuellement substitué, (C_3 - C_7)hétérocycloalkyle, cyano, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, ou Z_{24} représente un radical de formule



ou bien X2 représente un radical représenté ci-dessous :

où le groupe protecteur (GP) représente H ou le tert-butyloxycarbonyle;

5

X₃ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF₃, ou -(CH₂)_pZ₂₅ dans lequel

Z₂₅ représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou bien X₃ représente un radical de formule

éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo

identiques ou différents;

Y représente un atome d'oxygène ou de soufre;

W représente un atome d'oxygène, de soufre ou SO2;

U représente une liaison covalente ou l'atome d'oxygène;

n est un entier de 0 à 4;

m est un entier de 1 à 6;

p est un entier de 0 à 6;

q est un entier de 0 à 2,

ou leurs sels d'addition avec les acides minéraux ou organiques pharmaceutiquement acceptables, à l'exclusion des composés de formule générale I dans laquelle R₁ représente le radical alkyle, alkényle ou benzyle, R₂ benzyloxy éventuellement substitué et R₃ aralkyle.

- 2. Composés de formule générale I telle que définie à la revendication 1, caractérisée en ce que
- i) le ou les substituant(s) que peuvent porter les radicaux aryle que représentent Z_{11} et Z_{12} et hétéroaryle que représente Z_{12} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, -CF₃, -OCF₃, phényle, phénoxy, aminosulfonyle;
- ii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétérocycloalkyle que représente
 Z₁₂ sont choisis indépendamment parmi les radicaux oxy et alkyle;

iii) le ou les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z_{22} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkényle, alkoxy, alkylthio, CF_3 , OCF_3 , nitro, cyano, azido, aminosulfonyle, pipéridinosulfonyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle, phénoxy, phénylthio, benzyloxy, le radical phényle pouvant être substitué;

5

10

25

-163 -

- iv) le ou les substituant(s) que peut porter les radicaux aryle que représentent Z₂₃ et Z₂₄, cycloalkyle et hétéroaryle que représente Z₂₄ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, nitro, cyano, azido, hydroxy, -C(O)O-alkyle, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, mono- ou di-alkylamino, amino, aminoalkyle, pyrrolyle, pyrrolydinyle ou bien les radicaux phényle, phénoxy, phénylthio, benzyle, benzyloxy dont le radical aryle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle, CF₃ ou halo;
- v) le ou les substituant(s) que peuvent porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z₂₅ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, amino, mono- et di-alkylamino, phényle, pyridino;
- vi) le substituant que peut porter le radical alkyle que représente R₃ est le radical cyano.
 - vii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical aralkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, SCHF₂, nitro, cyano, -C(O)O-alkyle, alkylsulfonyle, thiadiazolyle, ou bien les radicaux phényle et phénoxy dont le radical phényle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo.
 - viii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétéroarylalkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo ou nitro.
 - 3. Composés de formule générale I telle que définie à l'une des revendications 1 à 2, caractérisée en ce que
- R₁ représente un radical (C₁-C₆)alkyle linéaire ou ramifié, le radical -(CH₂)_m-Y-Z₁₁ ou -(CH₂)_m -Z₁₂ dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle,

-164 -

Z₁₂ représente bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle éventuellement substitué, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy,

ou bien Z₁₂ représente

5

15

25

Y représente l'atome d'oxygène,

ou bien R₁ représente un radical de formule

10 R₂ représente un radical de formule -C(Y)NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

 X_1 représente un radical (C_1 - C_{15})alkyle linéaire ou ramifié, ou-(CH_2) $_pZ_{22}$ dans lequel

Z₂₂ représente cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle, ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

20 X₂ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkynyle, -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

W représente SO₂,

U représente une liaison covalente,

Z₂₃ représente un radical aryle;

Z₂₄ représente cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis

-165 -

parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃, -SCF₃, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino ou Z₂₄ représente un radical de formule

5 ou bien X₂ représente

15

20

 X_3 représente un radical $-(CH_2)_pZ_{25}$ dans lequel Z_{25} représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmi alkoxy et CF_3 ,

10 R₃ représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle, hétéroarylalkyle éventuellement substitué ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

X₁ représente un radical -(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

Z₂₂ représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy;

X₂ représente le radical vinyle substitué par un phényle, le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou –(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, bis-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, hydroxy, CF₃, nitro, amino, mono- et di-alkylamino, pyrrolyle,

ou bien X2 représente un radical de formule

 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF_3 , ou -(CH_2)₀ Z_{25} dans lequel

Z₂₅ représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, -NH-C(O)-alkyle, monoet di-alkylamino.

4. Composés de formule I telle que définie à l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que R₁ représente un radical (C₁-C₆)alkyle linéaire ou ramifié, le radical -(CH₂)_m-Y-Z₁₁ ou -(CH₂)_m-Z₁₂ dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle,

Z₁₂ représente naphtyle, morpholino, bis-phényle, pyrrolidinyle substitué par le radical oxy, ou bien les radicaux phényle, pipérazinyle, pyridinyle et indolyle qui sont éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux bromo, fluoro, chloro, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃;

ou bien Z₁₂ représente

20

15

5

Y représente l'atome d'oxygène,

5

10

15

20

25

ou bien R₁ représente un radical de formule :

5. Composés de formule I telle que définie à l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que R_2 représente un radical de formule $-C(Y)NHX_1$, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 dans laquelle

 X_1 représente un radical (C_1-C_{10}) alkyle linéaire ou ramifié, ou $-(CH_2)_pZ_{22}$ dans lequel

Z₂₂ représente cyclohexyle, cyclohexényle, bis-phényle, morpholino, pipéridino, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou phényle, naphtyle ou furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle ou phényle, ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

 X_2 représente un radical alkyle, alkynyle, - $(CH_2)_m$ -W- $(CH_2)_q$ - Z_{23} ou - $(CH_2)_p$ Z₂₄ dans lequel

W représente SO₂;

Z₂₃ représente le radical phényle;

Z₂₄ représente cyclohexényle, bis-phényle, cyclohexyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou phényle, naphtyle, benzothiényle, thiényle ou indolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃, SCF₃, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino, ou

Z₂₄ représente un radical de formule

-168 -

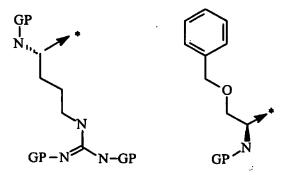
ou bien X2 représente

5

10

15

20



 X_3 représente un radical $-(CH_2)_pZ_{25}$ dans lequel Z_{25} représente le radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmi alkoxy et CF_3 .

6. Composés de formule I telle que définie à l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que R₃ représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle ou furyl-méthyl substitué par un ou plusieurs radicaux nitro, ou un radical de formule –C(Y)-NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

X₁ représente un radical -(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

Z₂₂ représente le radical phényle ou naphtyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy,

X₂ représente le radical vinyle substitué par un radical phényle lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, cyclohexyle, tétrahydrofuryle, bis-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou phényle, indolyle, thiényle, pyridinyle, benzothiényle et furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, amino, mono- et di-alkylamino, nitro, hydroxy, pyrrolyle

5

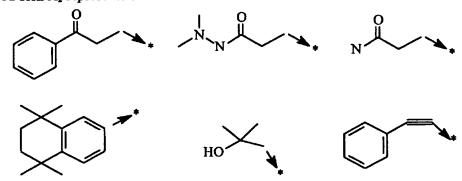
10

15

20

-169 -

ou bien X2 représente un radical de formule



 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical phényle, CF_3 , ou – $(CH_2)_pZ_{25}$ dans lequel

Z₂₅ représente un radical phényle, napthyle, thiényle, pyrazolyle ou thiazolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, -NH-C(O)-alkyle, mono- et di-alkylamino.

- 7. Composés de formule I telle que définie à l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que R_1 représente le radical $-(CH_2)_m Z_{12}$ dans lequel m=2 et Z_{12} représente bis-phényle ou bien le radical indolyle substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux alkyle et alkoxy.
- 8. Composés de formule I telle que définie à l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que R₂ représente les radicaux de formule -C(Y)NHX₁ et -C(O)X₂ dans laquelle

Y représente S;

X₁ représente un radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux azido,

 X_2 représente – $(CH_2)_pZ_{24}$ dans lequel

p est égal à 1, 2 ou 3,

 Z_{24} représente cyclohexyle, ou phényle ou benzothiényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo ou - CF_3 .

9. Composés de formule I telle que définie à l'une des revendications 1 à 8,
 caractérisée en ce que R₃ représente l'atome d'hydrogène ou le radical méthyle.

WO 01/44191

15

-170 -

10. Procédé de préparation, en phase liquide, de composés de formule I telle que définie à la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend

l'amination réductrice de la pipéridone N-substituée suivante

dans laquelle R représente le radical méthyle ou Boc, en présence d'une amine de formule R₁NH₂ dans laquelle R₁ a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir le composé de formule 1

composé de formule (1) que l'on fait réagir avec

A) soit un composé de formule X₁NC(Y) dans laquelle X₁ et Y ont la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (2)

composé de formule (2) qui représente le composé de formule (I) correspondant dans lequel R₃ représente Me ou Boc et qui, lorsque R₃ représente Boc, peut être soumis à un traitement acide pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène,

composé de formule (I) ainsi obtenu que l'on peut faire réagir avec un composé de formule $X_1NC(Y)$, X_2CO_2H ou bien X_3SO_2Cl dans laquelle X_1 , Y, X_2 et X_3 ont la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir le composé de formule I

correspondant dans laquelle R_2 représente un radical de formule $-C(Y)NHX_1$ et R_3 le radical $-C(Y)-NHX_1$, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 respectivement;

B) soit un composé de formule X_2CO_2H dans laquelle X_2 a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (3)

$$R_{N}$$
 R_{1}
 X_{2}
 (3)

5

20

composé de formule (3) qui représente le composé de formule (I) correspondant dans lequel R₃ représente Me ou Boc et qui, lorsque R₃ représente Boc, peut être soumis à un traitement acide pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène,

composé de formule (I) ainsi obtenu que l'on peut faire réagir avec un composé de formule X₁NC(Y), X₂CO₂H ou bien X₃SO₂Cl dans laquelle X₁, Y, X₂ et X₃ ont la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir le composé de formule I correspondant dans laquelle R₂ représente un radical de formule -C(O)X₂ et R₃ le radical -C(Y)-NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ respectivement.

15 11. Procédé de préparation, en phase solide, de composés de formule I telle que définie à la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend

l'amination réductrice de la résine cétonique

en présence d'une amine de formule R₁NH₂ dans laquelle R₁ a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir le composé de formule (4)

-172 -

composé de formule (4) que l'on fait réagir avec

A) soit un composé de formule $X_1NC(Y)$ dans laquelle X_1 et Y ont la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (5)

$$\begin{array}{c}
 & O \\
 & O \\
 & N \\
 & N \\
 & N \\
 & N \\
 & X_1
\end{array}$$
(5)

suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R_3 représente l'atome d'hydrogène,

B) soit un composé de formule X_3SO_2Cl dans laquelle X_3 a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (6)

10

5

suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène,

C) soit un composé de formule X_2CO_2Cl dans laquelle X_2 a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (7)

suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R_3 représente l'atome d'hydrogène;

- D) soit un composé de formule X₂CO₂H dans laquelle X₂ a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (7) tel que défini ci-dessus, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant dans laquelle R₃ représente l'atome d'hydrogène.
 - 12. Procédé de préparation, en phase solide, de composés de formule I telle que définie à la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend
- 10 l'amination réductrice de la résine cétonique

en présence d'une amine de formule R₁NH₂ dans laquelle R₁ a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir le composé de formule (8)

$$\begin{array}{c}
 & SO_2 \\
 & N \\
 & N \\
 & N \\
 & H
\end{array}$$
(8)

15 composé de formule (8) que l'on fait réagir avec

A) soit un composé de formule $X_1NC(O)$ dans laquelle X_1 a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (9)

$$SO_2$$
 N
 R_1
 N
 X_1
 (9)

composé (9) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R₃X dans laquelle R₃ est tel que défini à la revendication 1 et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant;

B) soit un composé de formule X₃SO₂Cl dans laquelle X₃ a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (10)

$$\begin{array}{c}
SO_2 \\
N \\
N \\
N \\
R_1 \\
O \\
X_3
\end{array}$$
(10)

composé (10) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R₃X dans laquelle R₃ est tel que défini à la revendication 1 et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant;

10

C) soit un composé de formule X_2CO_2Cl dans laquelle X_2 a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (11)

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

composé (11) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R₃X dans laquelle R₃ est tel que défini à la revendication 1 et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant;

20

D) soit un composé de formule X_2CO_2H dans laquelle X_2 a la signification indiquée à la revendication 1, pour obtenir un composé de formule (11) tel que défini ci-dessus,

- composé (11) ainsi formé que l'on fait réagir avec un composé de formule R₃X dans laquelle R₃ est tel que défini à la revendication 1 et X représente Br ou I, suivi du clivage de la résine pour obtenir le composé de formule (I) correspondant.
 - 13. A titre de médicaments, les produits de formule I telle que définie à l'une des revendications 1 à 9, ainsi que les sels d'addition avec les acides minéraux ou organiques pharmaceutiquement acceptables desdits produits de formule I.
- 14. Compositions pharmaceutiques contenant, à titre de principe actif, un au moins des médicaments tels que définis à la revendication 13, en association avec un support pharmaceutiquement acceptable.
 - 15. Utilisation d'un composé de formule générale Ia

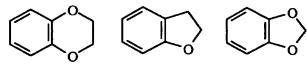
$$R_{3a}$$
 N R_{1a} R_{2a} R_{2a} R_{3a}

sous forme racémique, d'énantiomère ou toutes combinaisons de ces formes, dans laquelle :

 R_{1a} représente un radical (C_1 - C_{16})alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, -(CH_2)_m-Y- Z_{11} ou -(CH_2)_m- Z_{12} dans lequel

 Z_{11} représente un (C_1 - C_6)alkyle ou aryle éventuellement substitué, Z_{12} représente cyano, cyclohexényle, *bis*-phényle, (C_3 - C_7)cycloalkyle, (C_3 - C_7)hétérocycloalkyle éventuellement substitué, aryle éventuellement substitué,

ou bien Z₁₂ représente un radical de formule



ou bien R_{1a} représente un radical de formule

-176 -

 R_{2a} représente un radical de formule $-C(Y)NHX_1$, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 ;

 R_{3a} représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle éventuellement substitué, alkényle, alkynyle, aralkyle éventuellement substitué, hétéroarylalkyle éventuellement substitué, ou un radical de formule $-C(Y)-NHX_1$, $-(CH_2)_n-C(O)X_2$, SO_2X_3 ou

 X_1 représente un radical $(C_1$ - C_{15})alkyle linéaire ou ramifié, alkényle, alkynyle, - $(CH_2)_m$ -Y- Z_{21} ou - $(CH_2)_p$ - Z_{22} dans lequel

Z₂₁ représente un (C₁-C₆)alkyle

10

15

Z₂₂ représente cyclohexényle, indanyle, *bis*-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué,

ou Z₂₂ représente un radical de formule

X₂ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), alkynyle, ou un radical de formule -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₃ représente un (C₁-C₆)alkyle ou aryle éventuellement substitué;

-177 -

 Z_{24} représente alkyle, cyclohexényle, bis-phényle, (C_3-C_7) cycloalkyle éventuellement substitué, (C_3-C_7) hétérocycloalkyle, cyano, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, ou Z_{24} représente un radical de formule

$$\begin{array}{c}
O \\
\Gamma = 1,2 \text{ ou } 3
\end{array}$$

ou bien X2 représente un radical représenté ci-dessous :

5

-178 -

où le groupe protecteur (GP) représente H ou le tert-butyloxycarbonyle;

X₃ représente un radical (C₁-C₁₀)alkyle linéaire ou ramifié, alkényle éventuellement substitué par un radical phényle (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF₃, ou -(CH₂)_pZ₂₅ dans lequel

Z₂₅ représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, ou bien X3 représente un radical de formule

identiques ou différents;

Y représente un atome d'oxygène ou de soufre;

W représente un atome d'oxygène, de soufre ou SO2; 10

U représente une liaison covalente ou l'atome d'oxygène;

n est un entier de 0 à 4;

m est un entier de 1 à 6;

p est un entier de 0 à 6;

q est un entier de 0 à 2, 15

ou leurs sels d'addition avec les acides minéraux ou organiques pharmaceutiquement acceptables, pour la préparation d'un médicament destiné à traiter les états pathologiques ou les maladies dans lesquels un (ou plusieurs) des récepteurs de la somatostatine est(sont) impliqué(s).

- 5 16. Utilisation des produits de formule générale I_a selon la revendication 15, caractérisée en ce que
 - i) le ou les substituant(s) que peuvent porter les radicaux aryle que représentent Z_{11} et Z_{12} et hétéroaryle que représente Z_{12} sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, -CF₃, -OCF₃, phényle, phénoxy, aminosulfonyle;
 - ii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétérocycloalkyle que représente Z_{12} sont choisis indépendamment parmi les radicaux oxy et alkyle;

10

15

20

25

30

- iii) le ou les substituant(s) que peuvent porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z₂₂ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkényle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, aminosulfonyle, pipéridinosulfonyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle, phénoxy, phénylthio, benzyloxy, le radical phényle pouvant être substitué;
- iv) le ou les substituant(s) que peut porter le radical aryle que représentent Z₂₃ et Z₂₄, cycloalkyle et hétéroaryle que représente Z₂₄ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, nitro, cyano, azido, hydroxy, -C(O)O-alkyle, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, mono- ou di-alkylamino, amino, aminoalkyle, pyrrolyle, pyrrolydinyle ou bien les radicaux phényle, phénoxy, phénylthio, benzyle, benzyloxy dont le radical aryle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle, CF₃ ou halo;
 - v) le ou les substituant(s) que peuvent porter les radicaux aryle et hétéroaryle que représente Z₂₅ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, -NH-C(O)-alkyle, alkylsulfonyle, amino, mono- et di-alkylamino, phényle, pyridino;
 - vi) le substituant que peut porter le radical alkyle que représente R₃ est le radical cyano;

5

10

15

25

vii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical aralkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCF₃, SCHF₂, nitro, cyano, -C(O)O-alkyle, alkylsulfonyle, thiadiazolyle, ou bien les radicaux phényle et phénoxy dont le radical phényle est éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo;

viii) le ou les substituant(s) que peut porter le radical hétéroarylalkyle que représente R₃ sont choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo ou nitro.

17. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 16, caractérisée en ce que R_{1a} représente un radical (C₁-C₆)alkyle linéaire ou ramifié, le radical -(CH₂)_m-Y-Z₁₁ ou -(CH₂)_m-Z₁₂ dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle,

Z₁₂ représente *bis*-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle éventuellement substitué, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy,

ou bien Z₁₂ représente

$$\bigcirc$$

Y représente l'atome d'oxygène,

20 ou bien R_{1a} représente un radical de formule

18. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à
17, caractérisée en ce que R_{2a} représente un radical de formule -C(Y)NHX₁,
-C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

 X_1 représente un radical (C₁-C₁₅)alkyle linéaire ou ramifié, ou -(CH₂)_p Z_{22} dans lequel

Z₂₂ représente cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou

5

10

15

aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle, ou phényle,

ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

 X_2 représente un radical (C_1-C_{10}) alkyle linéaire ou ramifié, alkynyle, $-(CH_2)_m$ -W- $(CH_2)_q$ - Z_{23} ou $-(CH_2)_p$ -U- Z_{24} dans lequel

W représente SO₂,

U représente une liaison covalente,

Z₂₃ représente un radical aryle ;

Z₂₄ représente cyclohexényle, bis-phényle, (C₃-C₇)cycloalkyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃, SCF₃, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino ou Z₂₄ représente un radical de formule

ou bien X2 représente

20 X₃ représente un radical –(CH₂)_pZ₂₅ dans lequel Z₂₅ représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmi alkoxy et CF₃.

19. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 18, caractérisée en ce que R_{3a} représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle, hétéroarylalkyle éventuellement substitué ou un radical de formule $-C(Y)-NHX_1$, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 dans laquelle

X₁ représente un radical –(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

5

10

15

20

25

Z₂₂ représente un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy;

 X_2 représente le radical vinyle substitué par un phényle, le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou $-(CH_2)_0$ -U- Z_{24} dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, (C₃-C₇)cycloalkyle, (C₃-C₇)hétérocycloalkyle, bis-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, hydroxy, CF₃, nitro, amino, mono- et di-alkylamino, pyrrolyle,

ou bien X2 représente un radical de formule

 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical (le radical phényle étant lui-même éventuellement substitué), CF_3 , ou -(CH_2)_p Z_{25} dans lequel

Z₂₅ représente aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, -NH-C(O)-alkyle, monoet di-alkylamino.

5

10

15

20

25

20. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 19, caractérisée en ce que R_{1a} représente un radical (C_1 - C_6)alkyle linéaire ou ramifié, le radical -(CH_2)_m-Y- Z_{11} ou -(CH_2)_m- Z_{12} dans lequel

Z₁₁ représente un (C₁-C₆)alkyle,

Z₁₂ représente naphtyle, morpholino, bis-phényle, pyrrolidinyle substitué par le radical oxy, ou bien les radicaux phényle, pipérazinyle, pyridinyle et indolyle qui sont éventuellement substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux bromo, fluoro, chloro, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃;

ou bien Z₁₂ représente

$$\bigcirc$$

Y représente l'atome d'oxygène, ou bien R_{1a} représente un radical de formule ci-dessous :

21. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 20, caractérisée en ce que R_{2a} représente un radical de formule -C(Y)NHX₁, -C(O)X₂ ou SO₂X₃ dans laquelle

 X_1 représente un radical (C_1-C_{10}) alkyle linéaire ou ramifié, ou- $(CH_2)_pZ_{22}$ dans lequel

Z₂₂ représente cyclohexyle, cyclohexényle, bis-phényle, morpholino, pipéridino, mono- ou di-alkylamino, -C(O)-O-alkyle, ou phényle, naphtyle ou furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, alkylthio, CF₃, OCF₃, nitro, cyano, azido, pipéridinosulfonyle, -C(O)-O-alkyle, -C(O)-alkyle ou phényle, ou bien Z₂₂ représente un radical de formule

WO 01/44191 PCT/FR00/03497

-184 -

 X_2 représente un radical alkyle, alkynyle, -(CH₂)_m-W-(CH₂)_q-Z₂₃ ou -(CH₂)_pZ₂₄ dans lequel

W représente SO₂;

5

10

15

20

Z₂₃ représente le radical phényle;

Z₂₄ représente cyclohexényle, bis-phényle, cyclohexyle éventuellement substitué par un radical aminoalkyle, ou phényle, naphtyle, benzothiényle, thiényle ou indolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, -CF₃, -OCF₃, SCF₃, hydroxy, -O-C(O)-alkyle, -NH-C(O)-alkyle, mono- ou di-alkylamino, amino, ou

Z₂₄ représente un radical de formule

ou bien X2 représente

 X_3 représente un radical $-(CH_2)_pZ_{25}$ dans lequel Z_{25} représente le radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux identiques ou différents choisis parmi alkoxy et CF_3 .

22. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 21, caractérisée en ce que R_{3a} représente l'atome d'hydrogène, un radical alkyle, alkényle ou furyl-méthyl substitué par un ou plusieurs radicaux nitro, ou un radical de formule -C(Y)-NHX₁, $-C(O)X_2$ ou SO_2X_3 dans laquelle

WO 01/44191 PCT/FR00/03497

-185 -

X₁ représente un radical -(CH₂)_pZ₂₂ dans lequel

5

10

15

20

Z₂₂ représente le radical phényle ou naphtyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, phénoxy,

X₂ représente le radical vinyle substitué par un radical phényle lui-même éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux halo, ou -(CH₂)_p-U-Z₂₄ dans lequel

Z₂₄ représente alkyle, cyclohexyle, tétrahydrofuryle, bis-phényle, amino, mono ou di-alkylamino, ou phényle, indolyle, thiényle, pyridinyle, benzothiényle et furyle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkoxy, bromo, chloro, fluoro, amino, mono- et di-alkylamino, nitro, hydroxy, pyrrolyle

ou bien X2 représente un radical de formule

 X_3 représente un radical (C_1 - C_{10})alkyle linéaire ou ramifié, le radical vinyle substitué par un radical phényle, CF_3 , ou -(CH_2)_p Z_{25} dans lequel

Z₂₅ représente un radical phényle, napthyle, thiényle, pyrazolyle ou thiazolyle éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux fluoro, chloro, bromo, iodo, alkyle, alkoxy, CF₃, nitro, -NH-C(O)-alkyle, mono- et di-alkylamino.

23. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 22, caractérisée en ce que R_{1a} représente le radical $-(CH_2)_m Z_{12}$ dans lequel m=2 et Z_{12} représente bis-phényle ou bien le radical indolyle substitués par un ou plusieurs substituants choisis indépendamment parmi les radicaux alkyle et alkoxy.

WO 01/44191 PCT/FR00/03497

-186 -

24. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 23, caractérisée en ce que R_{2a} représente les radicaux de formule $-C(Y)NHX_1$ et $-C(O)X_2$ dans laquelle

Y représente S;

10

5 X₁ représente un radical phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux azido,

X₂ représente -(CH₂)_pZ₂₄ dans lequel

p est égal à 1, 2 ou 3,

Z₂₄ représente cyclohexyle, ou phényle ou benzothiényle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi fluoro, chloro, bromo, iodo ou -CF₃.

- 25. Utilisation des produits de formule générale I_a selon l'une des revendications 15 à 24, caractérisée en ce que R_{3a} représente l'atome d'hydrogène ou le radical méthyle.
- 26. Utilisation selon l'une des revendications 15 à 25 pour la préparation d'un médicament destiné à traiter l'acromégalie, des adénomes hypophysaires ou des turneurs gastroentéropancréatiques endocriniennes dont le syndrome carcinoïde.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter nat Application No PCT7FR 00/03497

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C07D211/58 C07E C07D401/14 CO7D405/14 C07D409/14 C07D417/14 A61K31/445 C07D401/12 A61P5/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07D A61P A61K IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) CHEM ABS Data, EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No. 1,13-26Α WO 99 22735 A (PASTERNAK ALEXANDER ; PATCHETT ARTHUR A (US); GUO LIANGQUIN (US); Y) 14 May 1999 (1999-05-14) claims 1,5-14; examples Α WO 98 44921 A (PASTERNAK ALEXANDER 1,13-26 ; PATCHETT ARTHUR A (US); YANG LIHU (US); BERK) 15 October 1998 (1998-10-15) claims 1,21-35; examples DE 27 51 138 A (ANPHAR SA) 1,13-26 24 May 1978 (1978-05-24) page 25 -page 27; claims 1,35 DE 25 30 894 A (PFIZER) 1,13-26 A 5 February 1976 (1976-02-05) examples 10,17,29,33 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or "P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 25 April 2001 07/05/2001 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Bosma, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

Inter nal Application No
PCT7FR 00/03497

					1017FR	1 00/0349/
	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO	9922735	A	14-05-1999	AU US	1285499 A 6117880 A	24-05-1999 12-09-2000
WO	9844921	A	15-10-1998	AU	6876998 A	30-10-1998
				EP US	1023061 A 6057338 A	02-08-2000 02-05-2000
DE	2751138	Α	24-05-1978	 GB	1574418 A	03-09-1980
				AT	360013 B	10-12-1980
				AT	817077 A	15-05-1980
				AT AT	360014 B 817177 A	10-12-1980 15-05-1980
				AU	517004 B	02-07-1981
				AU	3067277 A	24-05-1979
				AU	517830 B	27-08-1981
	•			AU	3067377 A	24-05-1979
				BE	860736 A	01-03-1978
		•		BE Ca	860737 A 1094072 A	01-03-1978 20-01-1981
				CA	1095046 A	03-02-1981
				DE	2751139 A	24-05-1978
				ES	464144 A	01-09-1978
				ES	464145 A	01-09-1978
				ES ES	464146 A 464147 A	01-09-1978 01-09-1978
				FR	2370732 A	09-06-1978
				FR	2370732 A	09-06-1978
				ΙE	46090 B	23-02-1983
				ΙE	45989 B	26-01-1983
				JP	53087365 A	01-08-1978
				JP JP	61026782 B 1363515 C	21-06-1986 09-02-1987
				JP	53090267 A	08-08-1978
				JP	61027388 B	25-06-1986
				NL	7712559 A	18-05-1978
				NL	7712570 A	18-05-1978
				US	5026858 A	25-06-1991
				ZA Za	7706587 A 7706588 A	27-09-1978 30-08-1978
DF	2530894	Α	05-02-1976	 GB	1460389 A	06-01-1977
<i>D</i> L		,,	JU UL 15/0	AR	216046 A	30-11-1979
				AR	214049 A	30-04-1979
				AR	213407 A	31-01-1979
				AR	214050 A 207895 A	30-04-1979 08-11-1976
				AR AR	207895 A 212447 A	14-07-1978
				AR	215882 A	15-11-1979
				AT	344184 B	10-07-1978
				AT	453077 A	15-11-1977
				AU	8317475 A	20-01-1977
				BG	27086 A	15-08-1979 12-12-1979
				BG BG	27744 A 27745 A	12-12-1979
				CA	1060445 A	14-08-1979
				CH	611616 A	15-06-1979
				CH CH DD	611616 A 608803 A 119046 A	15-06-1979 31-01-1979 05-04-1976

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent family members

Inter nal Application No
PCT7FR 00/03497

Patent document cited in search report	Publication date	Patent famili member(s)	y	Publication date
DE 2530894 A		DK 337	175 A,B,	26-01-1976
			104 A,B,	26-01-1976
		FR 2279		20-02-1976
		HK 618	379 A	07-09-1979
		IE 418	338 B	09-04-1980
			525 A	30-01-1981
		JP 1036		26-02-1981
		JP 51036	469 A	27-03-1976
		JP 55027		17-07-1980
			988 A	28-09-1979
			072 A	24-03-1977
			380 A	31-12-1980
			324 A,B,	27-01-1976
			190 A	26-03-1981
			296 A	30-08-1981
			B41 A	15-08-1980
			340 A	09-09-1982
			921 B	09-11-1981
			101 A	26-01-1976
			422 A	04-01-1977
			181 A	30-04-1983
			281 A	30-04-1983
		YU 184		27-04-1983
		AT 344		10-07-1978
		AT 453		15-11-1977
		AT 344		10-07-1978
		AT 453		15-11-1977
		AT 344		10-07-1978
		AT 525		15-11-1977
		BE 831		23-01-1975
		CS 192		31-08-1979
		CS 192	534 B	31-08-1979

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den Internationale No PCT/FR 00/03497

PCT/FR 00/03497 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 CO7D211/58 CO7D40 CO7D401/14 C07D409/14 C07D417/14 CO7D405/14 A61K31/445 C07D401/12 A61P5/00 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CO7D A61P A61K CIB 7 Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels à porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche Internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) CHEM ABS Data, EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant. l'indication des passages pertinents no, des revendications visées WO 99 22735 A (PASTERNAK ALEXANDER 1,13-26 A ; PATCHETT ARTHUR A (US); GUO LIANGQUIN (US); Y) 14 mai 1999 (1999-05-14) revendications 1,5-14; exemples Α WO 98 44921 A (PASTERNAK ALEXANDER 1,13-26 ; PATCHETT ARTHUR A (US); YANG LIHU (US); BERK) 15 octobre 1998 (1998-10-15) revendications 1,21-35; exemples A DE 27 51 138 A (ANPHAR SA) 1,13-26 24 mai 1978 (1978-05-24) page 25 -page 27; revendications 1,35 DE 25 30 894 A (PFIZER) Α 1,13-26 5 février 1976 (1976-02-05) exemples 10,17,29,33 Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe ° Catégories spéciales de documents cités: *T' document utiérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais côté pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut ou après cette date être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "I " document pouvant ieter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier 'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres movens document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 25 avril 2001 07/05/2001 Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,

Bosma, P

Fax: (+31-70) 340-3016

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs

rembres de familles de brevets

Dem Internationale No
PCT7FR 00/03497

						00/0349/
	ument brevet cité port de recherch		Date de publication		mbre(s) de la le de brevet(s)	Date de publication
WO	9922735	Α	14-05-1999	AU US	1285499 A 6117880 A	24-05-1999 12-09-2000
WO	9844921	Α	15-10-1998	AU EP	6876998 A 1023061 A	30-10-1998 02-08-2000
DE	2751138	A	24-05-1978	US GB	6057338 A 1574418 A	02-05-2000 03-09-1980
				AT AT AT	360013 B 817077 A 360014 B	10-12-1980 15-05-1980 10-12-1980
				AT AU	817177 A 517004 B	15-05-1980 02-07-1981
				AU AU AU	3067277 A 517830 B 3067377 A	24-05-1979 27-08-1981 24-05-1979
				BE Be	860736 A 860737 A	01-03-1978 01-03-1978 20-01-1981
				CA CA DE	1094072 A 1095046 A 2751139 A	03-02-1981 24-05-1978
				ES ES ES	464144 A 464145 A 464146 A	01-09-1978 01-09-1978 01-09-1978
				ES FR	464147 A 2370732 A	01-09-1978 09-06-1978
				FR IE IE	2370733 A 46090 B 45989 B	09-06-1978 23-02-1983 26-01-1983
				JP JP	53087365 A 61026782 B	01-08-1978 21-06-1986 09-02-1987
				JP JP JP	1363515 C 53090267 A 61027388 B	08-08-1978 25-06-1986
				NL NL US	7712559 A 7712570 A 5026858 A	18-05-1978 18-05-1978 25-06-1991
				ZA ZA	7706587 A 7706588 A	27-09-1978 30-08-1978
DE	2530894	Α	05-02-1976	GB AR	1460389 A 216046 A	06-01-1977 30-11-1979
				AR AR AR	214049 A 213407 A 214050 A	30-04-1979 31-01-1979 30-04-1979
				AR AR	207895 A 212447 A	08-11-1976 14-07-1978 15-11-1979
				AR AT AT	215882 A 344184 B 453077 A	10-07-1978 15-11-1977
				AU BG BG	8317475 A 27086 A 27744 A	20-01-1977 15-08-1979 12-12-1979
				BG CA	27745 A 1060445 A	12-12-1979 14-08-1979
				CH CH DD	611616 A 608803 A 119046 A	15-06-1979 31-01-1979 05-04-1976

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs i nembres de familles de brevets

Internationale No Dem PCT7FR 00/03497

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication		embre(s) de la ille de brevet(s)	Date de publication	
DE 2530894 A	<u> </u>	DK	337175 A,B,	26-01-1976	
		FI	752104 A,B,	26-01-1976	
		FR	2279406 A	20-02-1976	
		HK	61879 A	07-09-1979	
		IE	41838 B	09-04-1980	
		IL	47625 A	30-01-1981	
		· JP	1036278 C	26-02-1981	
		JP	51036469 A	27-03-1976	
		JP	55027062 B	17-07-1980	
		KE	2988 A	28-09-1979	
		LU	73072 A	24-03-1977	
		MY	10880 A	31-12-1980	
		NL	7508824 A,B,	27-01-1976	
		PH	14190 A	26-03-1981	
		RO	69296 A	30-08-1981	
		RO	71841 A	15-08-1980	
		RO	71840 A	09-09-1982	
		SE	420921 B	09-11-1981	
		SE	7508101 A	26-01-1976	
		US	4001422 A	04-01-1977	
		YU	124181 A	30-04-1983	
		YU	124281 A	30-04-1983	
	+ 15 C . A	YU	184275 A	27-04-1983	
		AT	344185 B	10-07-1978	
		AT	453177 A	15-11-1977	
		AT	344186 B	10-07-1978	
		AT	453277 A	15-11-1977	
		AT	344178 B	10-07-1978	
		AT	525275 A	15-11-1977	
		BE	831654 A	23-01-1975	
		CS	192549 B	31-08-1979	
		CS	192534 B	31-08-1979	

	•	4, 3
		•
THIS PAGE BLANK (USPTO)		